

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 10 月 28 日 (28.10.2004)

PCT

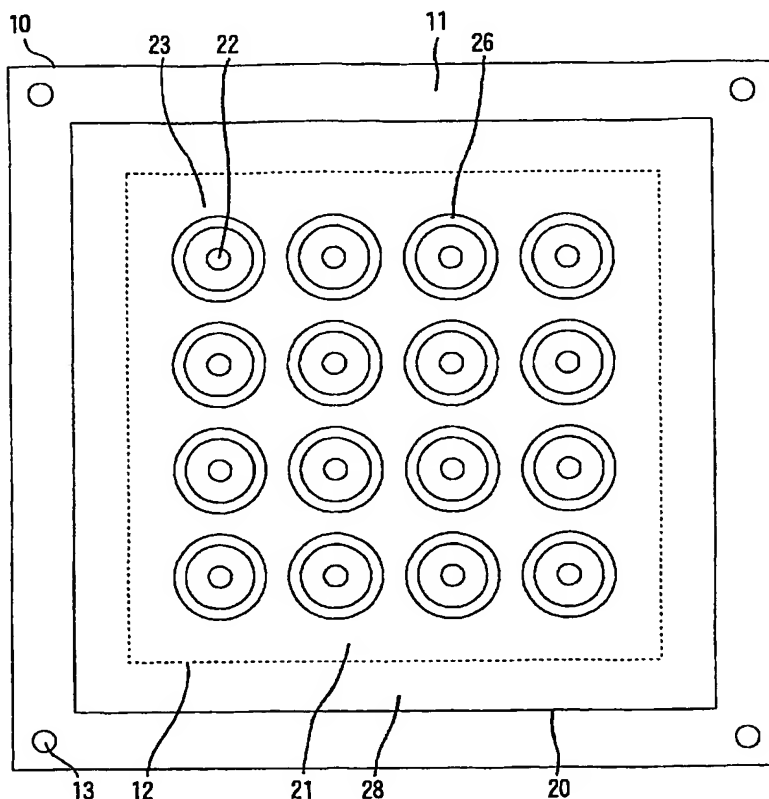
(10) 国際公開番号
WO 2004/093254 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01R 11/01, G01R 1/073, H01L 21/66 (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 佐藤 克己 (SATO, Katsumi) [JP/JP]; 〒1040045 東京都中央区築地五丁目 6 番 10 号 JSR 株式会社内 Tokyo (JP). 井上 和夫 (INOUE, Kazuo) [JP/JP]; 〒1040045 東京都中央区築地五丁目 6 番 10 号 JSR 株式会社内 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/004891
- (22) 国際出願日: 2004 年 4 月 5 日 (05.04.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-111225 2003 年 4 月 16 日 (16.04.2003) JP (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): JSR 株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒1040045 東京都中央区築地五丁目 6 番 10 号 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: ANISOTROPIC CONDUCTIVE CONNECTOR AND CIRCUIT-DEVICE ELECTRICAL-INSPECTION DEVICE

(54) 発明の名称: 異方導電性コネクタおよび回路装置の電気的検査装置



(57) Abstract: An anisotropic conductive connector that enables a predetermined electrical inspection on a circuit device whose clock frequency is, for example, more than 1 GHz, and a circuit-device electrical-inspection device having the anisotropic conductive connector are provided. The anisotropic conductive connector is equipped with an elastic anisotropic-conductive film. The film includes a plurality of connecting conductive parts disposed in accordance with the pattern corresponding to an electrode to be connected to the pattern and extending toward the direction of the thickness, and insulating parts for insulating the connecting conductive parts from each other. The anisotropic conductive connector is characterized in that within the elastic, anisotropic-conductive film, a conductive part for high-frequency shielding extends toward the direction of thickness. The circuit-device electrical-inspection device is characterized by comprising such an anisotropic conductive connector.

(57) 要約: クロック周波数が例えば 1 GHz 以上の回路装置についても所期の電気的検査を行うことができる異方導電性コネクタおよびこれを用いた回路装置の電気的検査装置

が開示されている。本発明の異方導電性コネクタは、接続すべき電極に対応する

[続葉有]



LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

パターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部を相互に絶縁する絶縁部を有する弾性異方導電膜を具えてなる異方導電性コネクタにおいて、前記弾性異方導電膜には、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする。本発明の回路装置の電氣的検査装置は、上記の異方導電性コネクタを具えてなることを特徴とする。

明 細 書

異方導電性コネクタおよび回路装置の電氣的検査装置

技 術 分 野

本発明は、異方導電性コネクタおよびこの異方導電性コネクタを具えた回路装置の電氣的検査装置に関し、更に詳しくは例えばクロック周波数が1 GHz以上である回路装置の電氣的検査に好適に用いることができる異方導電性コネクタおよび回路装置の電氣的検査装置に関する。

背 景 技 術

異方導電性エラストマーシートは、厚み方向にのみ導電性を示すもの、または厚み方向に加圧されたときに厚み方向にのみ導電性を示す加圧導電性導電部を有するものであり、かかる異方導電性エラストマーシートとしては、従来、種々の構造のものが知られている。

例えば無加圧の状態で厚み方向にのみ導電性を示す異方導電性エラストマーとしては、絶縁性ゴムよりなるシート基体中に、導電性繊維が厚み方向に伸びるよう配向した状態で配列されてなるもの、カーボンブラックや金属粉末が配合されてなる導電性ゴムと絶縁性ゴムとが面方向において交互に積層されてなるもの（例えば下記先行文献1参照。）などが知られている。

一方、厚み方向に加圧されたときに厚み方向にのみ導電性を示す異方導電性エラストマーシートとしては、金属粒子をエラストマー中に均一に分散して得られるもの（例えば下記先行文献2参照。）、導電性磁性体粒子をエラストマー中に不均一に分布させることにより、厚み方向に伸びる多数の導電部と、これらを相互に絶縁する絶縁部とが形成されてなるもの（例えば下記先行文献3参照。）、導電部の表面と絶縁部との間に段差が形成されてなるもの（例えば下記先行文献4参照。）が知られている。

このような異方導電性エラストマーシートは、ハンダ付けあるいは機械的嵌合などの手段を用いずにコンパクトな電氣的接続を達成することが可能であること、機械的な衝撃や

ひずみを吸収してソフトな接続が可能であることなどの特長を有するため、このような特長を利用して、例えば電子計算機、電子式デジタル時計、電子カメラ、コンピューターキーボードなどの分野において、回路装置、例えばプリント回路基板とリードレスチップキャリアー、液晶パネルなどとの相互間の電氣的な接続を達成するためのコネクタとして広く用いられている。

また、パッケージ I C、M C M等の半導体集積回路装置、集積回路が形成されたウエハ、プリント回路基板などの回路装置の電氣的検査においては、検査対象である回路装置の一面に形成された被検査電極と、検査用回路基板の表面に形成された検査用電極との電氣的な接続を達成するためのコネクタとして、異方導電性エラストマーシートが使用されている。

この回路装置の電氣的検査においては、回路装置における電源電流、入出力電圧、入出力電流等を測定する直流特性試験、回路装置における入出力端子間の伝搬遅延時間、出力波形の遷移時間、最大クロック周波数等を測定する交流特性試験などが行われている。

近年、コンピュータなどの電子機器における演算処理の高速化の要請に伴って、当該電子機器に搭載される C P Uなどの回路装置として、クロック周波数の高いものが使用されている。このような回路装置の電氣的検査において、誤作動が生じることなしに所期の交流特性試験を行うためには、高周波信号に対するノイズを十分に抑制することが肝要である。

そして、回路装置の電氣的検査に用いられる異方導電性エラストマーシートにおいて、高周波信号に対するノイズを抑制する手段としては、導電性を有するフレーム板によって異方導電性エラストマーシートを支持し、当該フレーム板をアースに接続する手段が提案されている（例えば下記先行文献 5 および下記先行文献 6 参照。）。

しかしながら、このような手段では、クロック周波数が例えば 1 G H z以上の回路装置についての電氣的検査を行う場合に、高周波信号に対するノイズを十分に抑制することが困難である。

先行文献 1：特開昭 5 0－9 4 4 9 5 号公報

先行文献 2：特開昭 5 1－9 3 3 9 3 号公報

先行文献 3：特開昭 5 3－1 4 7 7 7 2 号公報

先行文献 4：特開昭 6 1－2 5 0 9 0 6 号公報

先行文献5：特開2000-164041号公報

先行文献6：特開2002-33358号公報

発 明 の 開 示

本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、その第1の目的は、クロック周波数が例えば1GHz以上の回路装置についても所期の電氣的検査を行うことができる異方導電性コネクタを提供することにある。

本発明の第2の目的は、クロック周波数が例えば1GHz以上の回路装置についても所期の電氣的検査を行うことができる回路装置の電氣的検査装置を提供することにある。

本発明の異方導電性コネクタは、接続すべき電極に対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部を相互に絶縁する絶縁部を有する弾性異方導電膜を具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜には、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする。

また、本発明の異方導電性コネクタは、接続すべき電極に対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部を相互に絶縁する絶縁部を有する弾性異方導電膜を具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜には、個々の接続用導電部を取り囲むよう配置された、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする。

また、本発明の異方導電性コネクタは、接続すべき電極に対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部を相互に絶縁する絶縁部を有する弾性異方導電膜を具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜には、複数の接続用導電部を含む導電部群を取り囲むよう配置された、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする。

また、本発明の異方導電性コネクタは、接続すべき電極に対応するパターンに従って複数の開口が形成された導電性を有するフレーム板と、

このフレーム板の各開口に配置された、厚み方向に伸びる接続用導電部およびその周囲に一体に形成された絶縁部よりなる複数の機能部、並びにこれらの機能部の周囲に一体に形成され、前記フレーム板に積重されて固定された被支持部よりなる弾性異方導電膜と

を具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜における被支持部には、個々の接続用導電部を取り囲むよう配置され、前記フレーム板に電氣的に接続された、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする。

また、本発明の異方導電性コネクタは、厚み方向に貫通する開口が形成された導電性を有するフレーム板と、

このフレーム板の開口に配置された、接続すべき電極に対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部を相互に絶縁する絶縁部を有する機能部、並びにこの機能部の周囲に一体に形成され、前記フレーム板に積重されて固定された被支持部よりなる弾性異方導電膜とを具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜における被支持部には、複数の接続用導電部を含む導電部群を取り囲むよう配置され、前記フレーム板に電氣的に接続された、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする。

また、本発明の異方導電性コネクタは、接続すべき電極に対応するパターンに従って複数の開口が形成された導電性を有するフレーム板と、

このフレーム板の各開口に配置された、厚み方向に伸びる接続用導電部およびその周囲に一体に形成された絶縁部よりなる複数の機能部、並びにこれらの機能部の周囲に一体に形成され、前記フレーム板に積重されて固定された被支持部よりなる弾性異方導電膜とを具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜における被支持部には、複数の接続用導電部を含む導電部群を取り囲むよう配置され、前記フレーム板に電氣的に接続された、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする。

本発明の異方導電性コネクタにおいては、筒状の高周波シールド用導電部を有し、当該高周波シールド用導電部が、1つの接続用導電部に対して同心的に位置されることにより当該接続用導電部を取り囲むよう配置されていてもよい。

また、同一の接続用導電部を取り囲む複数の高周波シールド用導電部を有するものであってもよく、このような異方導電性コネクタにおいては、同一の接続用導電部を取り囲む互いに隣接する高周波用シールド導電部の間の離間距離が測定信号の波長の $1/10$ 以

下であることが好ましい。

本発明の異方導電性コネクタにおいては、弾性異方導電膜には、接続用導電部の他に1つ以上の非接続用導電部が形成されており、高周波シールド用導電部は、複数の接続用導電部および1つ以上の非接続用導電部を含む導電部群を取り囲むよう配置されていてもよい。

本発明の異方導電性コネクタにおいては、筒状の高周波シールド用導電部を有し、当該高周波シールド用導電部が、複数の接続用導電部を含む導電部群を取り囲むよう配置されていてもよい。

また、複数の接続用導電部を含む導電部群を取り囲む複数の高周波シールド用導電部を有するものであってもよく、このような異方導電性コネクタにおいては、導電部群を取り囲む互いに隣接する高周波用シールド導電部の間の離間距離が測定信号の波長の $1/10$ 以下であることが好ましい。

本発明の異方導電性コネクタにおいては、高周波シールド用導電部はアースに接続されるものであることが好ましい。

また、フレーム板に電氣的に接続された高周波シールド用導電部を有する場合には、フレーム板はアースに接続されるものであることが好ましい。

本発明の回路装置の電氣的検査装置は、上記のいずれかの異方導電性コネクタを具備てなることを特徴とする。

また、本発明の回路装置の電氣的検査装置は、検査対象である回路装置の被検査電極に対応するパターンに従って検査用電極が形成された検査用回路基板と、この検査用回路基板上に配置された、上記のいずれかの異方導電性コネクタとを具備てなり、

前記検査用回路基板には、前記異方導電性コネクタにおける高周波シールド用導電部に対応するパターンに従って、アースに接続されたアース用電極が形成されていることを特徴とする。

また、本発明の回路装置の電氣的検査装置は、検査対象である回路装置の被検査電極に対応するパターンに従って検査用電極が形成された検査用回路基板と、この検査用回路基板上に配置された、上記のフレーム板を有する異方導電性コネクタとを具備てなり、

前記異方導電性コネクタにおけるフレーム板は、アースに接続されていることを特徴とする。

発 明 の 効 果

本発明の異方導電性コネクタによれば、弾性異方導電膜には、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部の他に、当該接続用導電部と同方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されているため、当該高周波シールド用導電部をアースに接続することにより、各接続用導電部において、高周波信号に対する外部からのノイズまたは隣接する接続用導電部からのノイズを抑制することができる。従って、本発明の異方導電性コネクタを回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば 1 GHz 以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

本発明の回路装置の電氣的検査装置によれば、上記の異方導電性コネクタが設けられているため、当該異方導電性コネクタにおける高周波シールド用導電部をアースに接続することにより、異方導電性コネクタの各接続用導電部において、高周波信号に対する外部からのノイズまたは隣接する接続用導電部からのノイズの両方を抑制することができる。従って、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば 1 GHz 以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図面の簡単な説明

図 1 は、本発明の第 1 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図である。

図 2 は、本発明の第 1 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 3 は、第 1 の例に係る異方導電性コネクタにおける弾性異方導電膜を成形するために用いられる金型の要部を拡大して示す説明用断面図である。

図 4 は、図 3 に示す金型内に、フレーム板が配置されると共に、弾性異方導電膜用の成形材料層が形成された状態を示す説明用断面図である。

図 5 は、成形材料層の厚み方向に、強度分布を有する磁場が作用した状態を示す説明用断面図である。

図 6 は、本発明の第 2 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図である。

図 7 は、本発明の第 2 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 8 は、本発明の第 3 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図である。

図 9 は、本発明の第 3 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 10 は、本発明の第 4 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図である。

図 11 は、本発明の第 4 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 12 は、本発明の第 5 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図である。

図 13 は、本発明の第 5 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 14 は、本発明の第 6 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図である。

図 15 は、本発明の第 6 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 16 は、本発明の第 7 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図である。

図 17 は、本発明の第 7 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 18 は、本発明の第 8 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図である。

図 19 は、本発明の第 8 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 20 は、本発明の第 9 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図である。

図 21 は、本発明の第 9 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 22 は、本発明の第 10 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図である。

図 23 は、本発明の第 10 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 24 は、本発明の第 11 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図である。

図 25 は、本発明の第 11 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 2 6 は、本発明の異方導電性コネクタの変形例を示す平面図である。

図 2 7 は、本発明の異方導電性コネクタの他の変形例を示す平面図である。

図 2 8 は、本発明の異方導電性コネクタの更に他の変形例を示す平面図である。

図 2 9 は、本発明の異方導電性コネクタの更に他の変形例を示す平面図である。

図 3 0 は、本発明の回路装置の電氣的検査装置の第 1 の例における構成を示す説明図である。

図 3 1 は、本発明の回路装置の電氣的検査装置の第 2 の例における構成を示す説明図である。

図 3 2 は、本発明の回路装置の電氣的検査装置の変形例における構成を示す説明図である。

図 3 3 は、本発明の回路装置の電氣的検査装置の他の変形例における構成を示す説明図である。

図 3 4 は、比較例 1 で製造した異方導電性コネクタの構成を示す平面図である。

図 3 5 は、比較例 1 で製造した異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

図 3 6 は、比較例 1 で使用した弾性異方導電膜成形用の金型の要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

〔符号の説明〕

- 1 回路装置
- 2 被検査電極
- 10 異方導電性コネクタ
- 11 フレーム板
- 12 開口
- 13 位置決め孔
- 15, 16 スペーサー
- 20 弾性異方導電膜
- 20A 成形材料層
- 21 機能部
- 22 接続用導電部

- 2 2 a 突出部
- 2 3 絶縁部
- 2 4 非接続用導電部
- 2 5 導電部群
- 2 6, 2 6 a, 2 6 b, 2 6 c 高周波シールド用導電部
- 2 6 a 突出部
- 2 8 被支持部
- 3 0 上型
- 3 1 強磁性体基板
- 3 2, 3 3 強磁性体層
- 3 2 a, 3 3 a 凹所
- 3 4 非磁性体層
- 3 5 上型
- 3 6 強磁性体基板
- 3 7, 3 8 強磁性体層
- 3 7 a, 3 8 a 凹所
- 3 9 非磁性体層
- 4 0 検査用回路基板
- 4 1 検査用電極
- 4 2 アース用電極
- 4 3 ガイドピン
- 5 0 異方導電性コネクター
- 5 1 フレーム板
- 5 2 開口
- 5 5 弾性異方導電膜
- 5 6 機能部
- 5 7 接続用導電部
- 5 8 絶縁部
- 6 0 上型

- 6 1 強磁性体基板
- 6 2 強磁性体層
- 6 3 非磁性体層
- 6 5 下型
- 6 6 強磁性体基板
- 6 7 強磁性体層
- 6 8 非磁性体層
- 7 0, 7 1 スペーサー
- P 導電性粒子

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

〔異方導電性コネクタ〕

図 1 は、本発明の第 1 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図、図 2 は、第 1 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

この第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 は、中央に矩形の開口 1 2（図 1 において破線で示す。）が形成された全体が矩形の枠状のフレーム板 1 1 を有し、このフレーム板 1 1 の開口 1 2 には、厚み方向に導電性を有する矩形の弾性異方導電膜 2 0 が、当該フレーム板 1 1 の開口縁部に支持された状態で配置されている。また、この例におけるフレーム板 1 1 における四隅の位置には、接続すべき回路装置に対する位置決めを行うための位置決め孔 1 3 が形成されている。

弾性異方導電膜 2 0 は、その基材が弾性高分子物質よりなり、接続すべき回路装置の電極のパターンに対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部 2 2 と、個々の接続用導電部 2 2 を取り囲むよう配置された厚み方向に伸びる複数の高周波シールド用導電部 2 6 と、各接続用導電部 2 2 および各高周波シールド用導電部 2 6 を相互に絶縁する絶縁部 2 3 とよりなる機能部 2 1 を有し、この機能部 2 1 は、フレーム板 1 1 の開口 1 2 内に位置するよう配置されている。

この例では、接続用導電部 2 2 の各々は、円柱状の形状を有し、格子点位置に従って配列されている。また、高周波シールド用導電部 2 6 の各々は、接続用導電部 2 2 の径より

大きい内径を有する円筒状の形状を有し、1つの接続用導電部22に対して同心的に位置されることにより当該接続用導電部22を取り囲むよう配置されている。また、弾性異方導電膜20における機能部21の両面には、接続用導電部22および高周波シールド用導電部26の各々が位置する個所に、それら以外の表面から突出する突出部22a, 26aが形成されている。

機能部21の周縁には、フレーム板11における開口縁部に積重されて固定支持された被支持部28が、当該機能部21に一体に連続して形成されている。具体的には、この例における被支持部28は、二股状に形成されており、フレーム板11における開口縁部を把持するよう密着した状態で固定支持されている。

フレーム板11の厚みは、その材質によって異なるが、20～600 μ mであることが好ましく、より好ましくは40～400 μ mである。

この厚みが20 μ m未満である場合には、異方導電性コネクタ10を使用する際に必要な強度が得られず、耐久性が低いものとなりやすく、また、当該フレーム板11の形状が維持される程度の剛性が得られず、異方導電性コネクタ10の取扱い性が低いものとなる。一方、この厚みが600 μ mを超える場合には、開口12に配置される弾性異方導電膜20は、その厚みが過大なものとなって、接続用導電部22における良好な導電性および接続用導電部22および高周波シールド用導電部26間における所要の絶縁性を得ることが困難となることがある。

フレーム板11を構成する材料としては、当該フレーム板11が容易に変形せず、その形状が安定に維持される程度の剛性を有するものであれば特に限定されず、例えば、金属材料、セラミックス材料、樹脂材料などの種々の材料を用いることができ、フレーム板11を例えば金属材料により構成する場合には、当該フレーム板11の表面に絶縁性被膜が形成されていてもよい。

フレーム板11を構成する金属材料の具体例としては、鉄、銅、ニッケル、クロム、コバルト、マグネシウム、マンガン、モリブデン、インジウム、鉛、パラジウム、チタン、タングステン、アルミニウム、金、白金、銀などの金属またはこれらを2種以上組み合わせた合金若しくは合金鋼などが挙げられる。

フレーム板11を構成する樹脂材料の具体例としては、液晶ポリマー、ポリイミド樹脂などが挙げられる。

弾性異方導電膜 20 を構成する弾性高分子物質としては、架橋構造を有する耐熱性の高分子物質が好ましい。かかる架橋高分子物質を得るために用いることができる硬化性の高分子物質形成材料としては、種々のものを用いることができ、その具体例としては、シリコーンゴム、ポリブタジエンゴム、天然ゴム、ポリイソプレンゴム、スチレンーブタジエン共重合体ゴム、アクリロニトリルーブタジエン共重合体ゴムなどの共役ジエン系ゴムおよびこれらの水素添加物、スチレンーブタジエンージエンブロック共重合体ゴム、スチレンーイソプレンブロック共重合体などのブロック共重合体ゴムおよびこれらの水素添加物、クロロプレン、ウレタンゴム、ポリエステル系ゴム、エピクロルヒドリンゴム、エチレンープロピレン共重合体ゴム、エチレンープロピレンージエン共重合体ゴム、軟質液状エポキシゴムなどが挙げられる。

これらの中では、シリコーンゴムが、成形加工性および電気特性の点で好ましい。

シリコーンゴムとしては、液状シリコーンゴムを架橋または縮合したものが好ましい。液状シリコーンゴムは、その粘度が歪速度 10^{-1} sec で 10^5 ポアズ以下のものが好ましく、縮合型のもの、付加型のもの、ビニル基やヒドロキシル基を含有するものなどのいずれであってもよい。具体的には、ジメチルシリコーン生ゴム、メチルビニルシリコーン生ゴム、メチルフェニルビニルシリコーン生ゴムなどを挙げることができる。

これらの中で、ビニル基を含有する液状シリコーンゴム（ビニル基含有ポリジメチルシロキサン）は、通常、ジメチルジクロロシランまたはジメチルジアルコキシシランを、ジメチルビニルクロロシランまたはジメチルビニルアルコキシシランの存在下において、加水分解および縮合反応させ、例えば引続き溶解ー沈殿の繰り返しによる分別を行うことにより得られる。

また、ビニル基を両末端に含有する液状シリコーンゴムは、オクタメチルシクロテトラシロキサンのような環状シロキサンを触媒の存在下においてアニオン重合し、重合停止剤として例えばジメチルジビニルシロキサンを用い、その他の反応条件（例えば、環状シロキサンの量および重合停止剤の量）を適宜選択することにより得られる。ここで、アニオン重合の触媒としては、水酸化テトラメチルアンモニウムおよび水酸化nーブチルホスホニウムなどのアルカリまたはこれらのシラノレート溶液などを用いることができ、反応温度は、例えば $80 \sim 130^\circ\text{C}$ である。

このようなビニル基含有ポリジメチルシロキサンは、その分子量 M_w （標準ポリスチレ

ン換算重量平均分子量をいう。以下同じ。)が10000~40000のものであることが好ましい。また、得られる弾性異方導電膜20の耐熱性の観点から、分子量分布指数(標準ポリスチレン換算重量平均分子量 M_w と標準ポリスチレン換算数平均分子量 M_n との比 M_w/M_n の値をいう。以下同じ。)が2以下のものが好ましい。

一方、ヒドロキシル基を含有する液状シリコンゴム(ヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサン)は、通常、ジメチルジクロロシランまたはジメチルジアルコキシシランを、ジメチルヒドロクロロシランまたはジメチルヒドロアルコキシシランの存在下において、加水分解および縮合反応させ、例えば引続き溶解-沈殿の繰り返しによる分別を行うことにより得られる。

また、環状シロキサンを触媒の存在下においてアニオン重合し、重合停止剤として、例えばジメチルヒドロクロロシラン、メチルジヒドロクロロシランまたはジメチルヒドロアルコキシシランなどを用い、その他の反応条件(例えば、環状シロキサンの量および重合停止剤の量)を適宜選択することによっても得られる。ここで、アニオン重合の触媒としては、水酸化テトラメチルアンモニウムおよび水酸化n-ブチルホスホニウムなどのアルカリまたはこれらのシラノレート溶液などを用いることができ、反応温度は、例えば80~130℃である。

このようなヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサンは、その分子量 M_w が10000~40000のものであることが好ましい。また、得られる弾性異方導電膜20の耐熱性の観点から、分子量分布指数が2以下のものが好ましい。

本発明においては、上記のビニル基含有ポリジメチルシロキサンおよびヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサンのいずれか一方を用いることもでき、両者を併用することもできる。

高分子物質形成材料中には、当該高分子物質形成材料を硬化させるための硬化触媒を含有させることができる。このような硬化触媒としては、有機過酸化物、脂肪酸アゾ化合物、ヒドロシリル化触媒などを用いることができる。

硬化触媒として用いられる有機過酸化物の具体例としては、過酸化ベンゾイル、過酸化ビスジシクロベンゾイル、過酸化ジクミル、過酸化ジターシャリーブチルなどが挙げられる。

硬化触媒として用いられる脂肪酸アゾ化合物の具体例としては、アゾビスイソブチロニ

トリルなどが挙げられる。

ヒドロシリル化反応の触媒として使用し得るものの具体例としては、塩化白金酸およびその塩、白金－不飽和基含有シロキサンコンプレックス、ビニルシロキサンと白金とのコンプレックス、白金と1, 3－ジビニルテトラメチルジシロキサンとのコンプレックス、トリオルガノホスフィンあるいはホスファイトと白金とのコンプレックス、アセチルアセテート白金キレート、環状ジエンと白金とのコンプレックスなどの公知のものが挙げられる。

硬化触媒の使用量は、高分子物質形成材料の種類、硬化触媒の種類、その他の硬化処理条件を考慮して適宜選択されるが、通常、高分子物質形成材料100重量部に対して3～15重量部である。

高分子物質形成材料中には、必要に応じて、通常のシリカ粉、コロイダルシリカ、エアロゲルシリカ、アルミナなどの無機充填材を含有させることができる。このような無機充填材を含有させることにより、得られる成形材料のチクソトロピー性が確保され、その粘度が高くなり、しかも、導電性粒子Pの分散安定性が向上すると共に、硬化処理されて得られる弾性異方導電膜20の強度が高くなる。

このような無機充填材の使用量は、特に限定されるものではないが、あまり多量に使用すると、後述する製造方法において、磁場による導電性粒子Pの移動が大きく阻害されるため、好ましくない。

弾性異方導電膜20の機能部21における接続用導電部22および高周波シールド用導電部26には、図2に示すように、磁性を示す導電性粒子Pが厚み方向に並ぶよう配向した状態で密に含有されている。これに対して、絶縁部23は、導電性粒子Pが全く或いは殆ど含有されていないものである。

接続用導電部22および高周波シールド用導電部26に含有される導電性粒子Pとしては、後述する方法によって、当該弾性異方導電膜20を形成するための成形材料中において当該導電性粒子Pを容易に移動させることができる観点から、磁性を示すものを用いることが好ましい。このような磁性を示す導電性粒子Pの具体例としては、鉄、ニッケル、コバルトなどの磁性を示す金属の粒子若しくはこれらの合金の粒子またはこれらの金属を含有する粒子、またはこれらの粒子を芯粒子とし、当該芯粒子の表面に金、銀、パラジウム、ロジウムなどの導電性の良好な金属のメッキを施したもの、あるいは非磁性金属粒子

若しくはガラスビーズなどの無機物質粒子またはポリマー粒子を芯粒子とし、当該芯粒子の表面に、ニッケル、コバルトなどの導電性磁性体のメッキを施したもの、或いは芯粒子に、導電性磁性体および導電性の良好な金属の両方を被覆したものなどが挙げられる。

これらの中では、ニッケル粒子を芯粒子とし、その表面に金や銀などの導電性の良好な金属のメッキを施したものをを用いることが好ましい。

芯粒子の表面に導電性金属を被覆する手段としては、特に限定されるものではないが、例えば無電解メッキにより行うことができる。

導電性粒子Pとして、芯粒子の表面に導電性金属が被覆されてなるものをを用いる場合には、良好な導電性が得られる観点から、粒子表面における導電性金属の被覆率（芯粒子の表面積に対する導電性金属の被覆面積の割合）が40%以上であることが好ましく、さらに好ましくは45%以上、特に好ましくは47～95%である。

また、導電性金属の被覆量は、芯粒子の2.5～50重量%であることが好ましく、より好ましくは3～45重量%、さらに好ましくは3.5～40重量%、特に好ましくは5～30重量%である。

また、導電性粒子Pの粒子径は、1～500 μm であることが好ましく、より好ましくは2～400 μm 、さらに好ましくは5～300 μm 、特に好ましくは10～150 μm である。

また、導電性粒子Pの粒子径分布（ D_w/D_n ）は、1～10であることが好ましく、より好ましくは1～7、さらに好ましくは1～5、特に好ましくは1～4である。

このような条件を満足する導電性粒子Pを用いることにより、得られる弾性異方導電膜20は、加圧変形が容易なものとなり、また、当該弾性異方導電膜における接続用導電部22において導電性粒子P間に十分な電気的接触が得られる。

また、導電性粒子Pの形状は、特に限定されるものではないが、高分子物質形成材料中に容易に分散させることができる点で、球状のもの、星形状のものあるいはこれらが凝集した2次粒子による塊状のものであることが好ましい。

また、導電性粒子Pの含水率は、5%以下であることが好ましく、より好ましくは3%以下、さらに好ましくは2%以下、特に好ましくは1%以下である。このような条件を満足する導電性粒子Pを用いることにより、後述する製造方法において、成形材料層を硬化処理する際に、当該成形材料層内に気泡が生ずることが防止または抑制される。

また、導電性粒子Pの表面がシランカップリング剤などのカップリング剤で処理されたものを適宜用いることができる。導電性粒子Pの表面がカップリング剤で処理されることにより、当該導電性粒子Pと弾性高分子物質との接着性が高くなり、その結果、得られる弾性異方導電膜20は、繰り返しの使用における耐久性が高いものとなる。

カップリング剤の使用量は、導電性粒子Pの導電性に影響を与えない範囲で適宜選択されるが、導電性粒子Pの表面におけるカップリング剤の被覆率（導電性粒子の表面積に対するカップリング剤の被覆面積の割合）が5%以上となる量であることが好ましく、より好ましくは上記被覆率が7～100%、さらに好ましくは10～100%、特に好ましくは20～100%となる量である。

機能部21の接続用導電部22における導電性粒子Pの含有割合は、体積分率で10～60%、好ましくは15～50%となる割合で用いられることが好ましい。この割合が10%未満の場合には、十分に電気抵抗値の小さい接続用導電部22が得られないことがある。一方、この割合が60%を超える場合には、得られる接続用導電部22は脆弱なものとなりやすく、接続用導電部22として必要な弾性が得られないことがある。

また、高周波シールド用導電部26における導電性粒子Pの含有割合は、体積分率で5～60%、好ましくは10～50%となる割合で用いられることが好ましい。この割合が5%未満の場合には、高周波シールド用導電部26に粗密が生じやすくなり、均一な組成の高周波シールド用導電部26を形成することが困難となることがある。一方、この割合が60%を超える場合には、当該異方導電性シートの製造時に、隣接する高周波シールド用導電部26および接続用導電部22の間に導電性粒子が残存しやすくなり、これらの間の絶縁性が不十分なものとなりやすく、クロック周波数が例えば1GHz以上の回路装置の電氣的検査に用いることができる異方導電性シートを得ることが困難となる。

このような異方導電性コネクタ10は、例えば以下のようにして製造することができる。

まず、開口12が形成されたフレーム板11を作製する。ここで、フレーム板11の開口12を形成する方法としては、例えばエッチング法などを利用することができる。

また、弾性異方導電性膜を成形するための金型を用意する。図3は、弾性異方導電膜成形用の金型の一例における構成を示す説明用断面図である。この金型は、上型30およびこれと対となる下型35が互いに対向するよう配置されて構成されている。

上型 30 においては、強磁性体基板 31 の下面に、成形すべき弾性異方導電性膜 20 の接続用導電部 22 の配置パターンに対掌なパターンに従って強磁性体層 32 が形成されると共に、高周波シールド用導電部 26 の配置パターンに対掌なパターンに従って強磁性体層 33 が形成され、これらの強磁性体層 32, 33 が形成された領域以外の領域には、非磁性体層 34 が形成されており、強磁性体層 32, 33 および非磁性体層 34 によって成形面が形成されている。また、強磁性体層 32, 33 の各々は非磁性体層 34 の厚みより小さい厚みを有し、これにより、上型 30 の成形面には、成形すべき弾性異方導電膜 20 における突出部 22a, 26a に対応して凹所 32a, 33a が形成されている。

一方、下型 35 においては、強磁性体基板 36 の上面に、成形すべき弾性異方導電膜 20 の接続用導電部 22 の配置パターンと同一のパターンに従って強磁性体層 37 が形成されると共に、高周波シールド用導電部 26 の配置パターンと同一のパターンに従って強磁性体層 38 が形成され、これらの強磁性体層 37, 38 が形成された領域以外の領域には、非磁性体層 39 が形成されており、強磁性体層 37, 38 および非磁性体層 39 によって成形面が形成されている。また、強磁性体層 37, 38 の各々は非磁性体層 39 の厚みより小さい厚みを有し、これにより、下型 35 の成形面には、成形すべき弾性異方導電膜 20 における突出部 22a, 26a に対応して凹所 37a, 38a が形成されている。

上型 30 および下型 35 の各々における強磁性体基板 31, 36 を構成する強磁性体材料としては、鉄、鉄-ニッケル合金、鉄-コバルト合金、ニッケル、コバルトなどの強磁性金属を用いることができる。この強磁性体基板 31, 36 は、その厚みが 0.1~50 mm であることが好ましく、表面が平滑で、化学的に脱脂処理され、また、機械的に研磨処理されたものであることが好ましい。

また、上型 30 および下型 35 の各々における強磁性体層 32, 33, 37, 38 を構成する強磁性体材料としては、鉄、鉄-ニッケル合金、鉄-コバルト合金、ニッケル、コバルトなどの強磁性金属を用いることができる。これらの強磁性体層 32, 33, 37, 38 は、その厚みが 10 μ m 以上であることが好ましい。この厚みが 10 μ m 以上であれば、成形材料層 20A に対して、十分な強度分布を有する磁場を作用させることができ、この結果、当該成形材料層 20A における接続用導電部 22 となるべき部分および高周波シールド用導電部 26 となるべき部分に導電性粒子を高密度に集合させることができ、良好な導電性を有する接続用導電部 22 および高周波シールド用導電部 26 が得られる。

また、上型 30 および下型 35 の各々における非磁性体層 34, 39 を構成する材料としては、銅などの非磁性金属、耐熱性を有する高分子物質などを用いることができるが、フォトリソグラフィーの手法により容易に非磁性体層 34, 39 を形成することができる点で、放射線によって硬化された高分子物質を好ましく用いることができ、その材料としては、例えばアクリル系のドライフィルムレジスト、エポキシ系の液状レジスト、ポリイミド系の液状レジストなどのフォトレジストを用いることができる。

次いで、硬化処理によって弾性高分子物質となる高分子物質形成材料中に磁性を示す導電性粒子が分散されてなる、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製する。

そして、図 4 に示すように、下型 35 の成形面上に、スペーサー 16 を介してフレーム板 11 を位置合わせして配置すると共に、このフレーム板 11 上に、スペーサー 15 を介して上型 30 を位置合わせして配置することにより、上型 30 と下型 35 との間に、成形空間を形成すると共に、この成形空間内に成形材料を充填して成形材料層 20A を形成する。この成形材料層 20A においては、導電性粒子 P は成形材料層 20A 全体に分散された状態で含有されている。

その後、上型 30 における強磁性体基板 31 の上面および下型 35 における強磁性体基板 36 の下面に例えば一対の電磁石を配置してこれを作動させることにより、上型 30 および下型 35 が強磁性体層 32, 33, 37, 38 を有するため、上型 30 の強磁性体層 32 とこれに対応する下型 35 の強磁性体層 37 との間および上型 30 の強磁性体層 33 とこれに対応する下型 35 の強磁性体層 38 との間においてその周辺領域より大きい強度を有する磁場が形成される。その結果、成形材料層 20A においては、当該成形材料層 20A 中に分散されていた導電性粒子 P が、図 5 に示すように、上型 30 の強磁性体層 32 とこれに対応する下型 35 の強磁性体層 37 との間に位置する接続用導電部 22 となるべき部分および上型 30 の強磁性体層 33 とこれに対応する下型 35 の強磁性体層 38 との間に位置する高周波シールド用導電部 26 となるべき部分に集合して厚み方向に並ぶよう配向する。

そして、この状態において、成形材料層 20A を硬化処理することにより、弾性高分子物質中に導電性粒子 P が厚み方向に並ぶよう配向した状態で含有されてなる複数の接続用導電部 22 および当該接続用導電部 22 の各々を取り囲む高周波シールド用導電部 26 が、導電性粒子 P が全く或いは殆ど存在しない高分子弾性物質よりなる絶縁部 23 によって

相互に絶縁された状態で配置されてなる機能部21と、この機能部21の周辺に連続して一体に形成された弾性高分子物質よりなる被支持部28とよりなる弾性異方導電膜20が、フレーム板11の開口縁部に当該被支持部28が固定された状態で形成され、以て異方導電性コネクタ10が製造される。

以上において、成形材料層20Aにおける接続用導電部22となる部分および高周波シールド用導電部26となる部分に作用させる磁場の強度は、平均で0.1~2.5テスラとなる大きさが好ましい。

成形材料層20Aの硬化処理は、使用される材料によって適宜選定されるが、通常、加熱処理によって行われる。加熱により成形材料層20Aの硬化処理を行う場合には、電磁石にヒーターを設ければよい。具体的な加熱温度および加熱時間は、成形材料層20Aを構成する高分子物質形成材料などの種類、導電性粒子Pの移動に要する時間などを考慮して適宜選定される。

第1の例に係る異方導電性コネクタ10によれば、弾性異方導電膜20の機能部21には、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部22の他に、当該接続用導電部22と同方向に伸びる円筒状の高周波シールド用導電部26が、個々の接続用導電部22に対して同心的に位置されることにより当該接続用導電部22を取り囲むよう配置されているため、当該高周波シールド用導電部26をアースに接続することにより、各接続用導電部22において、高周波信号に対する外部からのノイズおよび隣接する接続用導電部22からのノイズの両方を抑制することができる。従って、この第1の例の異方導電性コネクタ10を回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば1GHz以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図6は、本発明の第2の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図、図7は、第2の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

第2の例に係る異方導電性コネクタ10は、第1の例に係る異方導電性コネクタ10と同様の構成のフレーム板11を有し、このフレーム板11の開口12内には、厚み方向に導電性を有する弾性異方導電膜20が、当該フレーム板11の開口縁部に支持された状態で配置されている。

弾性異方導電膜20は、その基材が弾性高分子物質よりなり、接続すべき回路装置の電

極のパターンに対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部 22 と、個々の接続用導電部 22 を取り囲むよう配置された厚み方向に伸びる複数の高周波シールド用導電部 26 と、各接続用導電部 22 および各高周波シールド用導電部 26 を相互に絶縁する絶縁部 23 とよりなる機能部 21 を有し、この機能部 21 は、フレーム板 11 の開口 12 内に位置するよう配置されている。

この例では、接続用導電部 22 の各々は、円柱状の形状を有し、格子点位置に従って配列されている。また、高周波シールド用導電部 26 の各々は、円柱状の形状を有し、複数（図示の例では 8 つ）の高周波シールド用導電部 26 が、接続用導電部 22 の径より大きい径の同心円（図 6 において二点鎖線で示す。）に沿って当該接続用導電部 22 を取り囲むよう配置されている。また、弾性異方導電膜 20 における機能部 21 の両面には、接続用導電部 22 および高周波シールド用導電部 26 の各々が位置する個所に、それら以外の表面から突出する突出部 22a, 26a が形成されている。

弾性異方導電膜 20 の機能部 21 における接続用導電部 22 および高周波シールド用導電部 26 には、図 7 に示すように、磁性を示す導電性粒子 P が厚み方向に並ぶよう配向した状態で密に含有されている。これに対して、絶縁部 23 は、導電性粒子 P が全く或いは殆ど含有されていないものである。

機能部 21 の周縁には、フレーム板 11 における開口縁部に積重されて固定支持された被支持部 28 が、当該機能部 21 に一体に連続して形成されている。具体的には、この例における被支持部 28 は、二股状に形成されており、フレーム板 11 における開口縁部を把持するよう密着した状態で固定支持されている。

このような異方導電性コネクタ 10 においては、同一の接続用導電部 22 を取り囲む互いに隣接する高周波用シールド導電部 26 の間の離間距離が測定信号の波長の $1/10$ 以下であることが好ましい。この離間距離が過大である場合には、隣接する高周波シールド用導電部 26 の間から高周波ノイズが通過しやすくなるため、高周波シールド用導電部 26 によるシールド効果が低下し、高周波信号による電氣的検査が困難となることがある。

この第 2 の例に係る異方導電性コネクタ 10 において、弾性異方導電膜を構成する弾性高分子物質の材質、並びに接続用導電部 22 および高周波シールド用導電部 26 における導電性粒子 P の材質としては、前述の第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 10 と同様

のものを用いることができる。

また、第2の例に係る異方導電性コネクタ10は、前述の第1の例に係る異方導電性コネクタ10の製造方法に準じて製造することができる。

第2の例に係る異方導電性コネクタ10によれば、弾性異方導電膜20の機能部21には、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部22の他に、当該接続用導電部22と同方向に伸びる複数の高周波シールド用導電部26が、個々の接続用導電部22の同心円に沿って当該接続用導電部22を取り囲むよう配置されているため、当該高周波シールド用導電部26をアースに接続することにより、各接続用導電部22において、高周波信号に対する外部からのノイズおよび隣接する接続用導電部22からのノイズの両方を抑制することができる。従って、この第2の例の異方導電性コネクタ10を回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば1GHz以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図8は、本発明の第3の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図、図9は、第3の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

第3の例に係る異方導電性コネクタ10は、第1の例に係る異方導電性コネクタ10と同様の構成のフレーム板11を有し、このフレーム板11の開口12には、厚み方向に導電性を有する弾性異方導電膜20が、当該フレーム板11の開口縁部に支持された状態で配置されている。

弾性異方導電膜20は、その基材が弾性高分子物質よりなり、接続すべき回路装置の電極のパターンに対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部22と、複数の接続用導電部22を含む導電部群25を取り囲むよう配置された厚み方向に伸びる1つの高周波シールド用導電部26と、各接続用導電部22および高周波シールド用導電部26を相互に絶縁する絶縁部23とよりなる機能部21を有し、この機能部21は、フレーム板11の開口12内に位置するよう配置されている。

この例では、接続用導電部22の各々は、円柱状の形状を有し、格子点位置に従って配列されている。また、高周波シールド用導電部26は、矩形の筒状の形状を有すると共に、その筒孔が導電部群25の寸法より大きい寸法を有し、当該筒孔内に導電部群25が収納されて当該導電部群25を取り囲むよう配置されている。また、弾性異方導電膜20に

おける機能部 2 1 の両面には、接続用導電部 2 2 および高周波シールド用導電部 2 6 の各々が位置する個所に、それら以外の表面から突出する突出部 2 2 a, 2 6 a が形成されている。

弾性異方導電膜 2 0 の機能部 2 1 における接続用導電部 2 2 および高周波シールド用導電部 2 6 には、図 9 に示すように、磁性を示す導電性粒子 P が厚み方向に並ぶよう配向した状態で密に含有されている。これに対して、絶縁部 2 3 は、導電性粒子 P が全く或いは殆ど含有されていないものである。

機能部 2 1 の周縁には、フレーム板 1 1 における開口縁部に積重されて固定支持された被支持部 2 8 が、当該機能部 2 1 に一体に連続して形成されている。具体的には、この例における被支持部 2 8 は、二股状に形成されており、フレーム板 1 1 における開口縁部を把持するよう密着した状態で固定支持されている。

この第 3 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 において、弾性異方導電膜を構成する弾性高分子物質の材質、並びに接続用導電部 2 2 および高周波シールド用導電部 2 6 における導電性粒子 P の材質としては、前述の第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 と同様のものを用いることができる。

また、第 3 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 は、前述の第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 の製造方法に準じて製造することができる。

第 3 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 によれば、弾性異方導電膜 2 0 の機能部 2 1 には、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部 2 2 の他に、当該接続用導電部 2 2 と同方向に伸びる矩形の筒状の高周波シールド用導電部 2 6 が、その筒孔内に全ての接続用導電部 2 2 を含む導電部群 2 5 が収納されることにより当該導電部群 2 5 を取り囲むよう配置されているため、当該高周波シールド用導電部 2 6 をアースに接続することにより、各接続用導電部 2 2 において、高周波信号に対する外部からのノイズを抑制することができる。従って、この第 3 の例の異方導電性コネクタ 1 0 を回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば 1 GHz 以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図 1 0 は、本発明の第 4 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図、図 1 1 は、第 4 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

第4の例に係る異方導電性コネクタ10は、第1の例に係る異方導電性コネクタ10と同様の構成のフレーム板11を有し、このフレーム板11の開口12には、厚み方向に導電性を有する弾性異方導電膜20が、当該フレーム板11の開口縁部に支持された状態で配置されている。

弾性異方導電膜20は、その基材が弾性高分子物質よりなり、接続すべき回路装置の電極のパターンに対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部22と、全ての接続用導電部22を含む導電部群25（図10において一点鎖線で示す。）を取り囲むよう配置された厚み方向に伸びる複数の高周波シールド用導電部26と、各接続用導電部22および高周波シールド用導電部26を相互に絶縁する絶縁部23とよりなる機能部21を有し、機能部21は、フレーム板11の開口12内に位置するよう配置されている。

この例においては、接続用導電部22の各々は、円柱状の形状を有し、格子点位置に従って配列されている。また、高周波シールド用導電部26の各々は、円柱状の形状を有し、複数の高周波シールド用導電部26が、導電部群25の寸法より大きい寸法の矩形の辺に沿って当該導電部群25を取り囲むよう配置されている。また、弾性異方導電膜20における機能部21の両面には、接続用導電部22および高周波シールド用導電部26の各々が位置する個所に、それら以外の表面から突出する突出部22a、26aが形成されている。

弾性異方導電膜20の機能部21における接続用導電部22および高周波シールド用導電部26には、図11に示すように、磁性を示す導電性粒子Pが厚み方向に並ぶよう配向した状態で密に含有されている。これに対して、絶縁部23は、導電性粒子Pが全く或いは殆ど含有されていないものである。

機能部21の周縁には、フレーム板11における開口縁部に積重されて固定支持された被支持部28が、当該機能部21に一体に連続して形成されている。具体的には、この例における被支持部28は、二股状に形成されており、フレーム板11における開口縁部を把持するよう密着した状態で固定支持されている。

このような異方導電性コネクタ10においては、導電部群25を取り囲む互いに隣接する高周波用シールド導電部26の間の離間距離が測定信号の波長の $1/10$ 以下であることが好ましい。この離間距離が過大である場合には、隣接する高周波シールド用導電部

26の間から高周波ノイズが通過しやすくなるため、高周波シールド用導電部26によるシールド効果が低下し、高周波信号による電氣的検査が困難となることがある。

この第4の例に係る異方導電性コネクタ10において、弾性異方導電膜を構成する弾性高分子物質の材質、並びに接続用導電部22および高周波シールド用導電部26における導電性粒子Pの材質としては、前述の第1の例に係る異方導電性コネクタ10と同様のものを用いることができる。

また、第4の例に係る異方導電性コネクタ10は、前述の第1の例に係る異方導電性コネクタ10の製造方法に準じて製造することができる。

第4の例に係る異方導電性コネクタ10によれば、弾性異方導電膜20の機能部21には、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部22の他に、当該接続用導電部22と同方向に伸びる複数の高周波シールド用導電部26が、全ての接続用導電部22を含む導電部群25を取り囲むよう配置されているため、当該高周波シールド用導電部26をアースに接続することにより、各接続用導電部22において、高周波信号に対する外部からのノイズを抑制することができる。従って、この第4の例の異方導電性コネクタ10を回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば1GHz以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図12は、本発明の第5の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図、図13は、第5の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

第5の例に係る異方導電性コネクタ10は、第1の例に係る異方導電性コネクタ10と同様の構成のフレーム板11を有し、このフレーム板11の開口12には、厚み方向に導電性を有する弾性異方導電膜20が、当該フレーム板11の開口縁部に積重されて支持された状態で配置されている。

弾性異方導電膜20は、その基材が弾性高分子物質よりなり、接続すべき回路装置の電極のパターンに対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部22と、これらの接続用導電部22を含む接続用導電部群（図12において二点鎖線で示す。）の周囲に形成された複数の非接続用導電部24と、全ての接続用導電部22および全ての非接続用導電部24を含む導電部群25（図12において一点鎖線で示す。）を取り囲むよう配置された厚み方向に伸びる複数の高周波シールド用導電部26と、各接続

用導電部 2 2 および高周波シールド用導電部 2 6 を相互に絶縁する絶縁部 2 3 とよりなる機能部 2 1 を有し、この機能部 2 1 は、フレーム板 1 1 の開口 1 2 内に位置するよう配置されている。

この例では、接続用導電部 2 2 および非接続用導電部 2 4 の各々は、円柱状の形状を有し、これらは格子点位置に従って配列されている。また、高周波シールド用導電部 2 6 の各々は、円柱状の形状を有し、複数の高周波シールド用導電部 2 6 が、導電部群 2 5 の寸法より大きい寸法の矩形の辺に沿って当該導電部群 2 5 を取り囲むよう配置されている。また、弾性異方導電膜 2 0 における機能部 2 1 の両面には、接続用導電部 2 2 および高周波シールド用導電部 2 6 の各々が位置する個所に、それら以外の表面から突出する突出部 2 2 a, 2 6 a が形成されている。

弾性異方導電膜 2 0 の機能部 2 1 における接続用導電部 2 2 および高周波シールド用導電部 2 6 には、図 1 3 に示すように、磁性を示す導電性粒子 P が厚み方向に並ぶよう配向した状態で密に含有されている。これに対して、絶縁部 2 3 は、導電性粒子 P が全く或いは殆ど含有されていないものである。

機能部 2 1 の周縁には、フレーム板 1 1 における開口縁部に固定支持された被支持部 2 8 が、当該機能部 2 1 に一体に連続して形成されている。具体的には、この例における被支持部 2 8 は、二股状に形成されており、フレーム板 1 1 における開口縁部を把持するよう密着した状態で固定支持されている。

この第 5 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 において、弾性異方導電膜を構成する弾性高分子物質の材質、並びに接続用導電部 2 2 および高周波シールド用導電部 2 6 における導電性粒子 P の材質としては、前述の第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 と同様のものを用いることができる。

また、導電部群 2 5 を取り囲む互いに隣接する高周波用シールド導電部 2 6 の間の離間距離は、前述の第 4 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 と同様である。

また、第 5 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 は、前述の第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 の製造方法に準じて製造することができる。

第 5 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 によれば、弾性異方導電膜 2 0 の機能部 2 1 には、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部 2 2 の他に、当該接続用導電部 2 2 と同方向に伸びる複数の高周波シールド用導電部 2 6 が、全ての接続用導電部 2 2 を含

む導電部群25を取り囲むよう配置されているため、当該高周波シールド用導電部26をアースに接続することにより、各接続用導電部22において、高周波信号に対する外部からのノイズを抑制することができる。従って、この第5の例の異方導電性コネクタ10を回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば1GHz以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図14は、本発明の第6の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図、図15は、第6の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

第6の例に係る異方導電性コネクタ10は、接続すべき電極のパターンに対応するパターンに従って複数の円形の開口12（図14において破線で示す。）が形成された全体が矩形のフレーム板11を有し、このフレーム板11には、厚み方向に導電性を有する矩形の弾性異方導電膜20が固定支持されている。また、この例におけるフレーム板11における四隅の位置には、接続すべき回路装置に対する位置決めを行うための位置決め孔13が形成されている。

弾性異方導電膜20は、その基材が弾性高分子物質よりなり、それぞれ厚み方向に伸びる円柱状の接続用導電部22と、この接続用導電部22の周囲に一体に形成された絶縁部23とよりなる複数の機能部21を有し、これらの機能部21の各々は、フレーム板11の各開口12内に位置するよう配置されている。

各機能部21の周縁には、フレーム板11の両面の各々に積重されて固定支持された被支持部28が、当該機能部21の各々に一体に連続して形成されている。この被支持部28には、それぞれ厚み方向に伸びてフレーム板11に電氣的に接続された複数の高周波シールド用導電部26が形成されている。これらの高周波シールド用導電部26の各々は、接続用導電部22の径より大きい内径を有する円筒状の形状を有し、1つの接続用導電部22に対して同心的に位置されることにより当該接続用導電部22を取り囲むよう配置されている。また、弾性異方導電膜20の両面には、接続用導電部22および高周波シールド用導電部26の各々が位置する個所に、それら以外の表面から突出する突出部22a、26aが形成されている。

弾性異方導電膜20の機能部21における接続用導電部22および被支持部28における高周波シールド用導電部26には、図15に示すように、磁性を示す導電性粒子Pが厚

み方向に並ぶよう配向した状態で密に含有されている。これに対して、機能部21における絶縁部23および被支持部28における高周波シールド用導電部26以外の部分は、導電性粒子Pが全く或いは殆ど含有されていないものである。

フレーム板11を構成する材料としては、導電性を有するものであって、当該フレーム板11が容易に変形せず、その形状が安定に維持される程度の剛性を有するものであれば特に限定されないが、金属材料を用いることが好ましい。

フレーム板11を構成する金属材料の具体例としては、鉄、銅、ニッケル、クロム、コバルト、マグネシウム、マンガン、モリブデン、インジウム、鉛、パラジウム、チタン、タングステン、アルミニウム、金、白金、銀などの金属またはこれらを2種以上組み合わせた合金若しくは合金鋼などが挙げられる。

この第6の例に係る異方導電性コネクタ10において、弾性異方導電膜を構成する弾性高分子物質の材質、並びに接続用導電部22および高周波シールド用導電部26における導電性粒子Pの材質としては、前述の第1の例に係る異方導電性コネクタ10と同様のものを用いることができる。

また、第6の例に係る異方導電性コネクタ10は、前述の第1の例に係る異方導電性コネクタ10の製造方法に準じて製造することができる。

第6の例に係る異方導電性コネクタ10によれば、弾性異方導電膜20には、機能部21に配置された、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部22の他に、被支持部28に、接続用導電部22と同方向に伸びる円筒状の高周波シールド用導電部26が、個々の接続用導電部22に対して同心的に位置されることにより当該接続用導電部22を取り囲むよう配置されており、しかも、高周波シールド用導電部26の各々は、導電性を有するフレーム板11に電氣的に接続されているため、当該フレーム板11をアースに接続することにより、各接続用導電部22において、高周波信号に対する外部からのノイズおよび隣接する接続用導電部22からのノイズの両方を抑制することができる。従って、この第6の例の異方導電性コネクタ10を回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば1GHz以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図16は、本発明の第7の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図、図17は、第7の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

第7の例に係る異方導電性コネクタ10は、第6の例に係る異方導電性コネクタ10と同様の構成のフレーム板11を有し、このフレーム板11には、厚み方向に導電性を有する矩形の弾性異方導電膜20が固定支持されている。

弾性異方導電膜20は、その基材が弾性高分子物質よりなり、それぞれ厚み方向に伸びる円柱状の接続用導電部22と、この接続用導電部22の周囲に一体に形成された絶縁部23とよりなる複数の機能部21を有し、これらの機能部21の各々は、フレーム板11の各開口12内に位置するよう配置されている。

各機能部21の周縁には、フレーム板11の両面の各々に積重されて固定支持された被支持部28が、当該機能部21の各々に一体に連続して形成されている。この被支持部28には、それぞれ厚み方向に伸びてフレーム板11に電氣的に接続された複数の高周波シールド用導電部26が形成されている。これらの高周波シールド用導電部26の各々は、円柱状の形状を有し、複数（図示の例では8つ）の高周波シールド用導電部26が、接続用導電部22の径より大きい径の同心円（図16において二点鎖線で示す。）に沿って当該接続用導電部22を取り囲むよう配置されている。また、弾性異方導電膜20の両面には、接続用導電部22および高周波シールド用導電部26の各々が位置する個所に、それら以外の表面から突出する突出部22a、26aが形成されている。

弾性異方導電膜20の機能部21における接続用導電部22および被支持部28における高周波シールド用導電部26には、図17に示すように、磁性を示す導電性粒子Pが厚み方向に並ぶよう配向した状態で密に含有されている。これに対して、機能部21における絶縁部23および被支持部28における高周波シールド用導電部26以外の部分は、導電性粒子Pが全く或いは殆ど含有されていないものである。

この第7の例に係る異方導電性コネクタ10において、弾性異方導電膜を構成する弾性高分子物質の材質、並びに接続用導電部22および高周波シールド用導電部26における導電性粒子Pの材質としては、前述の第1の例に係る異方導電性コネクタ10と同様のものを用いることができる。

また、接続用導電部25を取り囲む互いに隣接する高周波用シールド導電部26の間の離間距離は、前述の第2の例に係る異方導電性コネクタ10と同様である。

また、第7の例に係る異方導電性コネクタ10は、前述の第1の例に係る異方導電性コネクタ10の製造方法に準じて製造することができる。

第7の例に係る異方導電性コネクタ10によれば、弾性異方導電膜20には、機能部21に配置された、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部22の他に、被支持部28に、接続用導電部22と同方向に伸びる複数の高周波シールド用導電部26が、個々の接続用導電部22の同心円に沿って当該接続用導電部22を取り囲むよう配置されており、しかも、高周波シールド用導電部26の各々は、導電性を有するフレーム板11に電氣的に接続されているため、当該フレーム板11をアースに接続することにより、各接続用導電部22において、高周波信号に対する外部からのノイズおよび隣接する接続用導電部22からのノイズの両方を抑制することができる。従って、この第7の例の異方導電性コネクタ10を回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば1GHz以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図18は、本発明の第8の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図、図19は、第8の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

第8の例に係る異方導電性コネクタ10は、第1の例に係る異方導電性コネクタ10と同様の構成のフレーム板11を有し、このフレーム板11の開口12には、厚み方向に導電性を有する弾性異方導電膜20が、当該フレーム板11の開口縁部に支持された状態で配置されている。

弾性異方導電膜20は、その基材が弾性高分子物質よりなり、接続すべき回路装置の電極のパターンに対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部22と、各接続用導電部22を相互に絶縁する絶縁部23とよりなる機能部21を有し、この機能部21は、フレーム板11の開口12内に位置するよう配置されている。この例では、接続用導電部22の各々は、円柱状の形状を有し、格子点位置に従って配列されている。

機能部21の周縁には、フレーム板11における開口縁部に積重されて固定支持された被支持部28が、当該機能部21に一体に連続して形成されている。具体的には、この例における被支持部28は、二股状に形成されており、フレーム板11における開口縁部を把持するよう密着した状態で固定支持されている。この被支持部28には、厚み方向に伸びてフレーム板11に電氣的に接続された高周波シールド用導電部26が形成されている。この例における高周波シールド用導電部26は、矩形の筒状の形状を有すると共に、そ

の筒孔がフレーム板 11 の開口 12 の寸法より大きい寸法を有し、当該筒孔内に機能部 21 における全ての接続用導電部 22 を含む導電部群 25 (図 18 において一点鎖線で示す。) が収納されて当該導電部群 25 を取り囲むよう配置されている。

また、弾性異方導電膜 20 における機能部 21 の両面には、接続用導電部 22 および高周波シールド用導電部 26 の各々が位置する個所に、それら以外の表面から突出する突出部 22a, 26a が形成されている。

弾性異方導電膜 20 の機能部 21 における接続用導電部 22 および被支持部 28 における高周波シールド用導電部 26 には、図 19 に示すように、磁性を示す導電性粒子 P が厚み方向に並ぶよう配向した状態で密に含有されている。これに対して、機能部 21 における絶縁部 23 および被支持部 28 における高周波シールド用導電部 26 以外の部分は、導電性粒子 P が全く或いは殆ど含有されていないものである。

この第 8 の例に係る異方導電性コネクタ 10 において、弾性異方導電膜を構成する弾性高分子物質の材質、並びに接続用導電部 22 および高周波シールド用導電部 26 における導電性粒子 P の材質としては、前述の第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 10 と同様のものを用いることができる。

また、第 8 の例に係る異方導電性コネクタ 10 は、前述の第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 10 の製造方法に準じて製造することができる。

第 8 の例に係る異方導電性コネクタ 10 によれば、弾性異方導電膜 20 には、機能部 21 に配置された、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部 22 の他に、被支持部 28 に、接続用導電部 22 と同方向に伸びる矩形の筒状の高周波シールド用導電部 26 が、その筒孔内に全ての接続用導電部 22 を含む導電部群 25 が収納されることにより当該導電部群 25 を取り囲むよう配置されており、しかも、高周波シールド用導電部 26 は導電性を有するフレーム板 11 に電氣的に接続されているため、当該フレーム板 11 をアースに接続することにより、各接続用導電部 22 において、高周波信号に対する外部からのノイズを抑制することができる。従って、この第 8 の例の異方導電性コネクタ 10 を回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば 1 GHz 以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図 20 は、本発明の第 9 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図、図 21 は、第

9の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

第9の例に係る異方導電性コネクタ10は、第1の例に係る異方導電性コネクタ10と同様の構成のフレーム板11を有し、このフレーム板11の開口12には、厚み方向に導電性を有する弾性異方導電膜20が、当該フレーム板11の開口縁部に支持された状態で配置されている。

弾性異方導電膜20は、その基材が弾性高分子物質よりなり、接続すべき回路装置の電極のパターンに対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部22と、各接続用導電部22を相互に絶縁する絶縁部23とよりなる機能部21を有し、機能部21は、フレーム板11の開口12内に位置するよう配置されている。この例では、接続用導電部22の各々は、円柱状の形状を有し、格子点位置に従って配列されている。

機能部21の周縁には、フレーム板11における開口縁部に積重されて固定支持された被支持部28が、当該機能部21に一体に連続して形成されている。具体的には、この例における被支持部28は、二股状に形成されており、フレーム板11における開口縁部を把持するよう密着した状態で固定支持されている。この被支持部28には、それぞれ厚み方向に伸びてフレーム板11に電氣的に接続された複数の円柱状の高周波シールド用導電部26が形成されている。この例における高周波シールド用導電部26の各々は、フレーム板11の開口12の寸法より大きい寸法の矩形の辺に沿って、機能部21における全ての接続用導電部22を含む導電部群25（図20において一点鎖線で示す。）を取り囲むよう配置されている。

また、弾性異方導電膜20における機能部21の両面には、接続用導電部22および高周波シールド用導電部26の各々が位置する個所に、それら以外の表面から突出する突出部22a、26aが形成されている。

弾性異方導電膜20の機能部21における接続用導電部22および被支持部28における高周波シールド用導電部26には、図21に示すように、磁性を示す導電性粒子Pが厚み方向に並ぶよう配向した状態で密に含有されている。これに対して、機能部21における絶縁部23および被支持部28における高周波シールド用導電部26以外の部分は、導電性粒子Pが全く或いは殆ど含有されていないものである。

この第9の例に係る異方導電性コネクタ10において、弾性異方導電膜を構成する弾

性高分子物質の材質、並びに接続用導電部 2 2 および高周波シールド用導電部 2 6 における導電性粒子 P の材質としては、前述の第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 と同様のものを用いることができる。

また、導電部群 2 5 を取り囲む互いに隣接する高周波用シールド導電部 2 6 の間の離間距離は、前述の第 4 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 と同様である。

また、第 9 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 は、前述の第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 の製造方法に準じて製造することができる。

第 9 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 によれば、弾性異方導電膜 2 0 には、機能部 2 1 に配置された、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部 2 2 の他に、被支持部 2 8 に、接続用導電部 2 2 と同方向に伸びる複数の高周波シールド用導電部 2 6 が、全ての接続用導電部 2 2 を含む導電部群 2 5 を取り囲むよう配置されており、しかも、高周波シールド用導電部 2 6 の各々は、導電性を有するフレーム板 1 1 に電氣的に接続されているため、当該フレーム板 1 1 をアースに接続することにより、各接続用導電部 2 2 において、高周波信号に対する外部からのノイズを抑制することができる。従って、この第 9 の例の異方導電性コネクタ 1 0 を回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば 1 GHz 以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図 2 2 は、本発明の第 1 0 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図、図 2 3 は、第 1 0 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

第 1 0 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 は、第 6 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 と同様の構成のフレーム板 1 1 を有し、このフレーム板 1 1 には、厚み方向に導電性を有する矩形の弾性異方導電膜 2 0 が固定支持されている。

弾性異方導電膜 2 0 は、その基材が弾性高分子物質よりなり、それぞれ厚み方向に伸びる円柱状の接続用導電部 2 2 と、この接続用導電部 2 2 の周囲に一体に形成された絶縁部 2 3 とよりなる複数の機能部 2 1 を有し、これらの機能部 2 1 の各々は、フレーム板 1 1 の各開口 1 2 内に位置するよう配置されている。

各機能部 2 1 の周縁には、フレーム板 1 1 の両面の各々に積重されて固定支持された被支持部 2 8 が、当該機能部 2 1 の各々に一体に連続して形成されている。この被支持部 2

8には、厚み方向に伸びてフレーム板11に電氣的に接続された高周波シールド用導電部26が形成されている。この例の高周波シールド用導電部26は、矩形の筒状の形状を有すると共に、その筒孔が全ての接続用導電部22を含む導電部群25（図22において一点鎖線で示す。）の寸法より大きい寸法を有し、当該筒孔内に導電部群25が収納されて当該導電部群25を取り囲むよう配置されている。また、弾性異方導電膜20の両面には、接続用導電部22および高周波シールド用導電部26の各々が位置する個所に、それら以外の表面から突出する突出部22a, 26aが形成されている。

弾性異方導電膜20の機能部21における接続用導電部22および被支持部28における高周波シールド用導電部26には、図23に示すように、磁性を示す導電性粒子Pが厚み方向に並ぶよう配向した状態で密に含有されている。これに対して、機能部21における絶縁部23および被支持部28における高周波シールド用導電部26以外の部分は、導電性粒子Pが全く或いは殆ど含有されていないものである。

この第10の例に係る異方導電性コネクタ10において、弾性異方導電膜を構成する弾性高分子物質の材質、並びに接続用導電部22および高周波シールド用導電部26における導電性粒子Pの材質としては、前述の第1の例に係る異方導電性コネクタ10と同様のものを用いることができる。

また、第10の例に係る異方導電性コネクタ10は、前述の第1の例に係る異方導電性コネクタ10の製造方法に準じて製造することができる。

第10の例に係る異方導電性コネクタ10によれば、弾性異方導電膜20には、機能部21に配置された、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部22の他に、被支持部28に、接続用導電部22と同方向に伸びる矩形の筒状の高周波シールド用導電部26が、その筒孔内に全ての接続用導電部22を含む導電部群25が収納されることにより当該導電部群25を取り囲むよう配置されており、しかも、高周波シールド用導電部26は導電性を有するフレーム板11に電氣的に接続されているため、当該フレーム板11をアースに接続することにより、各接続用導電部22において、高周波信号に対する外部からのノイズを抑制することができる。従って、この第10の例の異方導電性コネクタ10を回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば1GHz以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図 2 4 は、本発明の第 1 1 の例に係る異方導電性コネクタを示す平面図、図 2 5 は、第 1 1 の例に係る異方導電性コネクタの要部の構成を拡大して示す説明用断面図である。

第 1 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 は、第 6 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 と同様の構成のフレーム板 1 1 を有し、このフレーム板 1 1 には、厚み方向に導電性を有する矩形の弾性異方導電膜 2 0 が固定支持されている。

弾性異方導電膜 2 0 は、その基材が弾性高分子物質よりなり、それぞれ厚み方向に伸びる円柱状の接続用導電部 2 2 と、この接続用導電部 2 2 の周囲に一体に形成された絶縁部 2 3 とよりなる複数の機能部 2 1 を有し、これらの機能部 2 1 の各々は、フレーム板 1 1 の各開口 1 2 内に位置するように配置されている。

各機能部 2 1 の周縁には、フレーム板 1 1 の両面の各々に積重されて固定支持された被支持部 2 8 が、当該機能部 2 1 の各々に一体に連続して形成されている。この被支持部 2 8 には、それぞれ厚み方向に伸びてフレーム板 1 1 に電氣的に接続された複数の円柱状の高周波シールド用導電部 2 6 が形成されている。この例における高周波シールド用導電部 2 6 の各々は、全ての接続用導電部 2 2 を含む導電部群 2 5 (図 2 4 において一点鎖線で示す。)の寸法より大きい寸法の矩形の辺に沿って、機能部 2 1 における導電部群 2 5 を取り囲むよう配置されている。

また、弾性異方導電膜 2 0 の両面には、接続用導電部 2 2 および高周波シールド用導電部 2 6 の各々が位置する個所に、それら以外の表面から突出する突出部 2 2 a, 2 6 a が形成されている。

弾性異方導電膜 2 0 の機能部 2 1 における接続用導電部 2 2 および被支持部 2 8 における高周波シールド用導電部 2 6 には、図 2 5 に示すように、磁性を示す導電性粒子 P が厚み方向に並ぶよう配向した状態で密に含有されている。これに対して、機能部 2 1 における絶縁部 2 3 および被支持部 2 8 における高周波シールド用導電部 2 6 以外の部分は、導電性粒子 P が全く或いは殆ど含有されていないものである。

この第 1 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 において、弾性異方導電膜を構成する弾性高分子物質の材質、並びに接続用導電部 2 2 および高周波シールド用導電部 2 6 における導電性粒子 P の材質としては、前述の第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 と同様のものを用いることができる。

また、導電部群 2 5 を取り囲む互いに隣接する高周波用シールド導電部 2 6 の間の離間距離は、前述の第 4 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 と同様である。

また、第 1 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 は、前述の第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 の製造方法に準じて製造することができる。

第 1 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 によれば、弾性異方導電膜 2 0 には、機能部 2 1 に配置された、接続対象電極に電氣的に接続される接続用導電部 2 2 の他に、被支持部 2 8 に、接続用導電部 2 2 と同方向に伸びる複数の高周波シールド用導電部 2 6 が、全ての接続用導電部 2 2 を含む導電部群 2 5 を取り囲むよう配置されており、しかも、高周波シールド用導電部 2 6 の各々は、導電性を有するフレーム板 1 1 に電氣的に接続されているため、当該フレーム板 1 1 をアースに接続することにより、各接続用導電部 2 2 において、高周波信号に対する外部からのノイズを抑制することができる。従って、この第 1 1 の例の異方導電性コネクタ 1 0 を回路装置の電氣的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置のクロック周波数が例えば 1 GHz 以上のものであっても、当該回路装置についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

以上、本発明の異方導電性コネクタは上記の第 1 の例～第 1 1 の例に限定されず、種々の変更を加えることが可能である。

例えば、図 2 6 に示すように、弾性異方導電膜 2 0 における機能部 2 1 には、個々の接続用導電部 2 2 を取り囲む高周波シールド用導電部 2 6 a に加えて、更に、複数の接続用導電部 2 2 を含む導電部群を取り囲む高周波シールド用導電部 2 6 b が形成されていてもよく、図 2 7 に示すように、機能部 2 1 に形成された高周波シールド用導電部 2 6 a, 2 6 b に加えて、更に、被支持部 2 8 に、複数の接続用導電部 2 2 を含む導電部群を取り囲む高周波シールド用導電部 2 6 c が形成されていてもよい。

また、図 2 8 に示すように、機能部 2 1 に、それぞれ複数の接続用導電部 2 2 を含む、互いに離間して形成された複数の導電部群 2 5 (図において一点鎖線で示す。) が形成されている場合には、高周波シールド用導電部 2 6 が全ての導電部群 2 5 を取り囲むよう形成されていてもよく、また、図 2 9 に示すように、高周波シールド用導電部 2 6 が個々の導電部群 2 5 を取り囲むよう形成されていてもよい。

また、本発明の異方導電性コネクタの用途は、回路装置の電氣的検査に限定されるものではなく、電子部品をプリント配線板に実装するために用いられるコネクタとしても

有用である。

〔回路装置の電氣的検査装置〕

図 30 は、本発明に係る回路装置の電氣的検査装置の第 1 の例における構成を示す説明図である。この回路装置の電氣的検査装置は、矩形の検査用回路基板 40 と、この検査用回路基板 40 の表面上に配置された、前述の第 1 の例の異方導電性コネクタ 10 とを有する。

検査用回路基板 40 の表面には、検査対象である回路装置 1 の被検査電極 2 のパターンに対応するパターンに従って複数の円形検査用電極 41 が配置され、更に、異方導電性コネクタ 10 における高周波シールド用導電部 26 のパターンに対応するパターンに従って複数のリング状のアース用電極 42 が配置されている。具体的には、アース用電極 42 の各々は、1 つの検査用電極 41 に対して同心的に位置されることにより当該検査用電極 41 を取り囲むよう配置されている。検査用電極 41 はテスター（図示省略）に電氣的に接続され、一方、アース用電極 42 はアースに接続されている。また、検査用回路基板 40 の表面の四隅の各々の位置には、当該検査用回路基板 40 の表面から上方に伸びるガイドピン 43 が設けられている。

そして、異方導電性コネクタ 10 におけるフレーム板 11 の位置決め孔 13 に検査用回路基板 40 のガイドピン 43 が挿入されることにより、弾性異方導電膜 20 における接続用導電部 22 が検査用電極 41 上に位置され、高周波シールド用導電部 26 がアース用電極 42 上に位置された状態で、当該異方導電性コネクタ 10 が検査用回路基板 40 の表面上に配置されて固定されている。

このような回路装置の電氣的検査装置においては、異方導電性コネクタ 10 上に、被検査電極 2 が接続用導電部 22 上に位置されるよう回路装置 1 が配置され、この状態で、例えば回路装置 1 を下方に押圧することにより、異方導電性コネクタ 10 における接続用導電部 22 の各々が、被検査電極 2 と検査用電極 41 とにより挟圧された状態となり、これにより、接続用導電部 22 にその厚み方向に導電路が形成される結果、回路装置 1 の被検査電極 2 の各々と検査用回路基板 40 の検査用電極 41 の各々との電氣的接続が達成され、この状態で、回路装置 1 に対する所要の電氣的検査が行われる。

ここで、検査対象である回路装置 1 としては、パッケージ IC、MCM 等の半導体集積回路装置、集積回路が形成されたウエハ、前記半導体集積回路装置を構成するためのブリ

ント回路基板、前記半導体集積回路装置を搭載するためのプリント回路基板などが挙げられる。

このような回路装置の電氣的検査装置によれば、第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 が設けられており、当該異方導電性コネクタ 1 0 における高周波シールド用導電部 2 6 の各々が、検査用回路基板 4 0 におけるアース用電極 4 2 を介してアースに接続されているため、異方導電性コネクタ 1 0 の各接続用導電部 2 2 において、高周波信号に対する外部からのノイズおよび隣接する接続用導電部 2 2 からのノイズの両方を抑制することができる。従って、検査対象である回路装置 1 のクロック周波数が例えば 1 GHz 以上のものであっても、当該回路装置 1 についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

図 3 1 は、本発明に係る回路装置の電氣的検査装置の第 2 の例における構成を示す説明図である。この回路装置の電氣的検査装置は、矩形の検査用回路基板 4 0 と、この検査用回路基板 4 0 の表面上に配置された、前述の第 6 の例の異方導電性コネクタ 1 0 とを有する。

検査用回路基板 4 0 の表面には、検査対象である回路装置 1 の被検査電極 2 のパターンに対応するパターンに従って複数の円形の検査用電極 4 1 が形成されており、これらの検査用電極 4 1 はテスター（図示省略）に電氣的に接続されている。検査用回路基板 4 0 の表面の四隅の各々の位置には、当該検査用回路基板 4 0 の表面から上方に伸びるガイドピン 4 3 が設けられており、異方導電性コネクタ 1 0 におけるフレーム板 1 1 の位置決め孔 1 3 に検査用回路基板 4 0 のガイドピン 4 3 が挿入されることにより、弾性異方導電膜 2 0 における接続用導電部 2 2 が検査用電極 4 1 上に位置された状態で、当該異方導電性コネクタ 1 0 が検査用回路基板 4 0 の表面上に配置されて固定されている。

また、異方導電性コネクタ 1 0 におけるフレーム板 1 1 は、アースに接続されている。

。

このような回路装置の電氣的検査装置においては、異方導電性コネクタ 1 0 上に、被検査電極 2 が接続用導電部 2 2 上に位置されるよう回路装置 1 が配置され、この状態で、例えば回路装置 1 を下方に押圧することにより、異方導電性コネクタ 1 0 における接続用導電部 2 2 の各々が、被検査電極 2 と検査用電極 4 1 とにより挟圧された状態となり、これにより、接続用導電部 2 2 にその厚み方向に導電路が形成される結果、回路装置 1 の

被検査電極 2 の各々と検査用回路基板 4 0 の検査用電極 4 1 の各々との電氣的接続が達成され、この状態で、回路装置 1 に対する所要の電氣的検査が行われる。ここで、検査対象である回路装置 1 は、図 3 0 に示す回路装置の電氣的検査装置と同様である。

このような回路装置の電氣的検査装置によれば、第 6 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 が設けられており、当該異方導電性コネクタ 1 0 における高周波シールド用導電部 2 6 の各々が、フレーム板 1 1 を介してアースに接続されているため、異方導電性コネクタ 1 0 の各接続用導電部 2 2 において、高周波信号に対する外部からのノイズおよび隣接する接続用導電部 2 2 からのノイズの両方を抑制することができる。従って、検査対象である回路装置 1 のクロック周波数が例えば 1 GHz 以上のものであっても、当該回路装置 1 についてノイズの影響を受けずに所期の電氣的検査を行うことができる。

本発明の回路装置の電氣的検査装置においては、上記の例に限定されず種々の変更を加えることが可能である。

例えば、図 3 0 に示す回路装置の電氣的検査装置において、第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 の代わりに、第 2 の例～第 5 の例に係る異方導電性コネクタおよび図 2 6 ～図 2 9 に示す異方導電性コネクタのいずれかを用いることができる。この場合には、検査用回路基板 4 0 におけるアース用電極 4 2 は、用いられる異方導電性コネクタにおける弾性異方導電膜の機能部に形成された高周波シールド用導電部のパターンに対応するパターンに従って配置すればよい。また、図 2 7 に示す異方導電性コネクタを用いる場合には、フレーム板 1 1 をアースに接続することが好ましい。

また、図 3 1 に示す回路装置の電氣的検査において、第 6 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 の代わりに、第 7 の例～第 1 1 の例に係る異方導電性コネクタのいずれかを用いることができる。

また、図 3 0 に示す回路装置の電氣的検査装置において、第 1 の例に係る異方導電性コネクタ 1 0 の代わりに、第 6 の例の異方導電性コネクタ 1 0 を用いることができる。このような構成においては、図 3 2 に示すように、検査用回路基板 4 0 におけるアース用電極 4 2 のみがアースに接続されていてもよいが、図 3 3 に示すように、アース用電極 4 2 およびフレーム板 1 1 の両方がアースに電氣的に接続されていることが好ましい。

以下、本発明の具体的な実施例について説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

〈実施例1〉

図14および図15に示す構成に従い、下記の条件により、本発明に係る異方導電性コネクタ(10)を製造した。

[フレーム板(11)]

以下の仕様のフレーム板を作製した。

材質：ステンレス鋼(JIS規格記号：SUS304)，寸法：10mm×10mm×0.1mm，開口(12)の直径：500 μ m，開口(12)の数：16個(4個×4個)，開口(12)の配置ピッチ：1mm

[弾性異方導電膜成形用金型]

図3に示す構成に従い、下記の仕様の上型(30)および下型(35)よりなる弾性異方導電膜成形用金型を作製した。

強磁性体基板(31，36)：材質；鉄鋼材料(JIS規格記号：SS400)，厚み；6mm，

強磁性体層(32，37)：材質；ニッケル，直径；300 μ m，厚み；50 μ m，数；16個(4個×4個)，配置ピッチ；1mm，

強磁性体層(33，38)：材質；ニッケル，内径；600 μ m，外径；800 μ m，厚み；50 μ m，数；16個(4個×4個)，配置ピッチ；1mm，

非磁性体層(34，39)：材質；ドライフィルムレジストの硬化物，厚み；100 μ m

[スペーサー(15，16)]

それぞれ材質がステンレス鋼(JIS規格記号：SUS304)であり、厚みが100 μ mで、7.5mm×7.5mmの開口を有する2枚のスペーサー(15，16)を作製した。

[弾性異方導電膜の形成]

付加型液状シリコンゴム100重量部に、平均粒子径が30 μ mの導電性粒子80重量部を添加して混合し、その後、減圧による脱泡処理を施すことにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。以上において、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子に金メッキが施されてなるもの(平均被覆量：芯粒子の重量の8%)を用いた。

次いで、上記の金型における上型(30)および下型(35)の各々の成形面に、調製

した成形材料をスクリーン印刷によって塗布し、下型（35）の成形面に形成された成形材料の塗布層上に、スペーサー（16）を介してフレーム板（11）を位置合わせして配置し、更に、このフレーム板（11）上に、スペーサー（15）を介して、成形材料の塗布層が形成された上型（30）を位置合わせして配置することにより、上型（30）および下型（35）の間の成形空間内に成形材料層を形成した。

そして、上型（30）の強磁性体基板（31）の上面および下型（35）の強磁性体基板（36）の下面に電磁石を配置してこれを作動させることにより、成形材料層に対し、上型（30）の強磁性体層（32，33）と下型（35）の強磁性体層（37，38）との間に位置する部分に、その厚み方向に1.3 Tの磁場を作用させ、この状態で、100℃、1時間の条件で、成形材料層の硬化処理を行うことにより、フレーム板（11）に弾性異方導電膜（20）を形成して本発明に係る異方導電性コネクタ（10）を製造した。

。

得られた異方導電性コネクタ（10）における弾性異方導電膜（20）には、16個（4個×4個）の接続用導電部（22）が形成され、隣接する接続用導電部（22）間の中心間距離（ピッチ）は1 mmである。接続用導電部（22）の各々は、直径が300 μ m、厚みが400 μ m、絶縁部の両面からの突出高さがそれぞれ50 μ mである。高周波シールド用導電部（26）の各々は、内径が600 μ m、外径が800 μ m、厚みが150 μ m、絶縁部（23）の両面からの突出高さがそれぞれ50 μ mである。絶縁部（23）の厚みは30.0 μ mである。

また、接続用導電部（22）中の導電性粒子の割合は体積分率で25%であり、高周波シールド用導電部（26）中の導電性粒子の割合は体積分率で25%であった。

[検査用回路基板]

図32に示す構成に従い、下記の仕様の検査用回路基板（40）を作製した。

検査用電極（41）は、直径が300 μ m、数が16個（4個×4個）、配置ピッチが1 mm、であり、アース用電極（42）は、内径が600 μ m、外径が800 μ m、数が16個（4個×4個）、配置ピッチが1 mmである。また、この検査用回路基板（40）は、検査用電極に電氣的に接続された外部引出し端子（図示せず）を有し、検査用電極（41）と外部引出し端子との間に形成された各回路および当該外部引出し端子に接続された測定用プローブケーブルのインピーダンスZが50 Ω に設計されている。

[異方導電性コネクタの評価]

上記の異方導電性コネクタについて、上記の検査用回路基板を用い、以下のようにして評価を行った。

パルスジェネレータを検査用回路基板の引出し端子に測定用プローブケーブルを介して電氣的に接続すると共に、オシロスコープの測定用端子を検査用回路基板の検査用電極に圧接した。この状態で、パルスジェネレータによって、検査用回路基板の外部引出し端子に、設定電圧が2 Vで下記表1に示す周波数の電気信号を供給し、検査用回路基板の検査用電極から出力された電気信号を、オシロスコープによって検知した。次いで、検知された電気信号の波形において、電圧が設定電圧の10%となる値(0.2 V)から設定電圧の90%となる値(1.8 V)に達するまでの時間を測定した。この時間を「 T_0 」とする。

また、検査用回路基板上に異方導電性コネクタを位置合わせてして配置し、パルスジェネレータを検査用回路基板の引出し端子に測定用プローブケーブルを介して電氣的に接続すると共に、オシロスコープの測定用端子を異方導電性コネクタの接続用導電部にその歪み率が20%となるよう圧接した。この状態で、パルスジェネレータによって、検査用回路基板の外部引出し端子に、設定電圧が2 Vで下記表1に示す周波数の電気信号を供給し、異方導電性コネクタの接続用導電部から出力された電気信号を、オシロスコープによって検知した。次いで、検知された電気信号の波形において、電圧が設定電圧の10%となる値(0.2 V)から設定電圧の90%となる値(1.8 V)に達するまでの時間を測定した。この時間を「 T_1 」とする。

そして、 $(T_1 - T_0) / T_0$ の値を算出し、この値が0.05未満の場合をA、この値が0.05～0.2の場合をB、この値が0.2を超える場合をCとして評価した。

ここで、 $(T_1 - T_0) / T_0$ の値が0.2を超える場合には、伝送損失が大きいため、高周波特性の試験を行うことは實際上困難である。

また、この $(T_1 - T_0) / T_0$ の値の測定は、下記の条件1～条件3の各々について行った。

条件1：異方導電性コネクタのフレーム板をアースに接続し、検査用回路基板のアース用電極をアースに接続しない。

条件2：異方導電性コネクタのフレーム板をアースに接続せず、検査用回路基板のア

ース用電極をアースに接続する。

条件3：異方導電性コネクタのフレーム板および検査用回路基板のース用電極の両方をアースに接続する。

以上、結果を下記表1に示す。

〈比較例1〉

図34および図35に示す構成に従い、下記の条件により、比較用の異方導電性コネクタ(50)を製造した。

[フレーム板(51)]

以下の仕様のフレーム板(51)を作製した。

材質：ステンレス鋼(JIS規格記号：SUS304)，寸法：10mm×10mm×0.1mm，開口(52)の寸法：5.5mm×5.5mm

[弾性異方導電膜成形用金型]

図36に示す構成に従い、下記の仕様の上型(60)および下型(65)よりなる弾性異方導電膜成形用金型を作製した。

強磁性体基板(61, 66)：材質；鉄鋼材料(JIS規格記号：SS400)，厚み；6mm，

強磁性体層(62, 67)：材質；ニッケル，直径；300 μ m，厚み；50 μ m，数；16個(4個×4個)，配置ピッチ；1mm，

非磁性体層(63, 68)：材質；ドライフィルムレジストの硬化物，厚み；100 μ m

[スペーサー(70, 71)]

それぞれ材質がステンレス鋼(JIS規格記号：SUS304)であり、厚みが100 μ mで、7.5mm×7.5mmの開口を有する2枚のスペーサー(70, 71)を作製した。

[弾性異方導電膜の形成]

付加型液状シリコーンゴム100重量部に、平均粒子径が30 μ mの導電性粒子53重量部を添加して混合し、その後、減圧による脱泡処理を施すことにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。以上において、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子に金メッキが施されてなるもの(平均被覆量：芯粒子の重量の10%)を用いた。

次いで、上記の金型における上型（６０）および下型（６５）の各々の成形面に、調製した成形材料をスクリーン印刷によって塗布し、下型（６５）の成形面に形成された成形材料の塗布層上に、スペーサー（７１）を介してフレーム板（５１）を位置合わせして配置し、更に、このフレーム板（５１）上に、スペーサー（７０）を介して、成形材料の塗布層が形成された上型（６０）を位置合わせして配置することにより、上型（６０）および下型（６５）の間の成形空間内に成形材料層を形成した。

そして、上型（６０）の強磁性体基板（６１）の上面および下型（６５）の強磁性体基板（６６）の下面に電磁石を配置してこれを作動させることにより、成形材料層に対し、上型（６０）の強磁性体層（６２）と下型（６５）の強磁性体層（６７）との間に位置する部分に、その厚み方向に１．３Ｔの磁場を作用させ、この状態で、１００℃、１時間の条件で、成形材料層の硬化処理を行うことにより、フレーム板（５１）に弾性異方導電膜を形成して比較用の異方導電性コネクタ（５０）を製造した。

得られた異方導電性コネクタ（５０）における弾性異方導電膜（５５）の機能部（５６）には、１６個（４個×４個）の接続用導電部（５７）が形成され、隣接する接続用導電部（５７）間の中心間距離（ピッチ）は１ｍｍである。接続用導電部（５７）の各々は、直径が３００μｍ、厚みが４００μｍ、絶縁部（５８）の両面からの突出高さがそれぞれ５０μｍである。絶縁部（５８）の厚みは３００μｍである。

また、接続用導電部（５７）中の導電性粒子の割合は体積分率で２５％であった。

〔異方導電性コネクタの評価〕

上記の異方導電性コネクタについて、実施例１で作製した検査用回路基板を用い、異方導電性コネクタのフレーム板および検査用回路基板のアース用電極の両方をアースにしない条件に変更したこと以外は実施例１と同様にして評価を行った。結果を下記表１に示す。

〔表1〕

試験周波数 (GHz)		0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	20
実施例 I	条件 1	A	A	A	A	A	B	C	C
	条件 2	A	A	A	A	A	A	A	B
	条件 3	A	A	A	A	A	A	A	A
比較例 I		A	A	A	B	C	C	C	C

請 求 の 範 囲

1. 接続すべき電極に対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部を相互に絶縁する絶縁部を有する弾性異方導電膜を具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜には、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする異方導電性コネクタ。

2. 接続すべき電極に対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部を相互に絶縁する絶縁部を有する弾性異方導電膜を具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜には、個々の接続用導電部を取り囲むよう配置された、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする異方導電性コネクタ。

。

3. 接続すべき電極に対応するパターンに従って配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部を相互に絶縁する絶縁部を有する弾性異方導電膜を具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜には、複数の接続用導電部を含む導電部群を取り囲むよう配置された、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする異方導電性コネクタ。

4. 接続すべき電極に対応するパターンに従って複数の開口が形成された導電性を有するフレーム板と、

このフレーム板の各開口に配置された、厚み方向に伸びる接続用導電部およびその周囲に一体に形成された絶縁部よりなる複数の機能部、並びにこれらの機能部の周囲に一体に形成され、前記フレーム板に積重されて固定された被支持部よりなる弾性異方導電膜とを具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜における被支持部には、個々の接続用導電部を取り囲むよう配置され、前記フレーム板に電氣的に接続された、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする異方導電性コネクタ。

5. 厚み方向に貫通する開口が形成された導電性を有するフレーム板と、

このフレーム板の開口に配置された、接続すべき電極に対応するパターンに従って配置

された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部を相互に絶縁する絶縁部を有する機能部、並びにこの機能部の周囲に一体に形成され、前記フレーム板に積重されて固定された被支持部よりなる弾性異方導電膜とを具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜における被支持部には、複数の接続用導電部を含む導電部群を取り囲むよう配置され、前記フレーム板に電氣的に接続された、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする異方導電性コネクタ。

6. 接続すべき電極に対応するパターンに従って複数の開口が形成された導電性を有するフレーム板と、

このフレーム板の各開口に配置された、厚み方向に伸びる接続用導電部およびその周囲に一体に形成された絶縁部よりなる複数の機能部、並びにこれらの機能部の周囲に一体に形成され、前記フレーム板に積重されて固定された被支持部よりなる弾性異方導電膜とを具えてなる異方導電性コネクタにおいて、

前記弾性異方導電膜における被支持部には、複数の接続用導電部を含む導電部群を取り囲むよう配置され、前記フレーム板に電氣的に接続された、厚み方向に伸びる高周波シールド用導電部が形成されていることを特徴とする異方導電性コネクタ。

7. 筒状の高周波シールド用導電部を有し、当該高周波シールド用導電部が、1つの接続用導電部に対して同心的に位置されることにより当該接続用導電部を取り囲むよう配置されていることを特徴とする請求の範囲第1項、第2項または第4項に記載の異方導電性コネクタ。

8. 同一の接続用導電部を取り囲む複数の高周波シールド用導電部を有することを特徴とする請求の範囲第1項、第2項、第4項または第7項に記載の異方導電性コネクタ。

9. 同一の接続用導電部を取り囲む互いに隣接する高周波用シールド導電部の間の離間距離が測定信号の波長の $1/10$ 以下であることを特徴とする請求の範囲第8項に記載の異方導電性コネクタ。

10. 弾性異方導電膜には、接続用導電部の他に1つ以上の非接続用導電部が形成されており、高周波シールド用導電部は、複数の接続用導電部および1つ以上の非接続用導電部を含む導電部群を取り囲むよう配置されていることを特徴とする請求の範囲第5項に記載の異方導電性コネクタ。

1 1. 筒状の高周波シールド用導電部を有し、当該高周波シールド用導電部は、複数の接続用導電部を含む導電部群を取り囲むよう配置されていることを特徴とする請求の範囲第

1 項、第 3 項、第 5 項、第 6 項または第 1 0 項に記載の異方導電性コネクタ。

1 2. 複数の接続用導電部を含む導電部群を取り囲む複数の高周波シールド用導電部を有することを特徴とする請求の範囲第 1 項、第 3 項、第 5 項、第 6 項、第 1 0 項または第 1 1 項に記載の異方導電性コネクタ。

1 3. 導電部群を取り囲む互いに隣接する高周波用シールド導電部の間の離間距離が測定信号の波長の $1/10$ 以下であることを特徴とする請求の範囲第 1 2 項に記載の異方導電性コネクタ。

1 4. 高周波シールド用導電部はアースに接続されるものであることを特徴とする請求の範囲第 1 項乃至第 3 項のいずれかに記載の異方導電性コネクタ。

1 5. フレーム板はアースに接続されるものであることを特徴とする請求の範囲第 4 項乃至第 6 項のいずれかに記載の異方導電性コネクタ。

1 6. 請求の範囲第 1 項乃至第 1 5 項のいずれかに記載の異方導電性コネクタを具備することを特徴とする回路装置の電氣的検査装置。

1 7. 検査対象である回路装置の被検査電極に対応するパターンに従って検査用電極が形成された検査用回路基板と、この検査用回路基板上に配置された請求の範囲第 1 4 項に記載の異方導電性コネクタとを具備してなり、

前記検査用回路基板には、前記異方導電性コネクタにおける高周波シールド用導電部に対応するパターンに従って、アースに接続されたアース用電極が形成されていることを特徴とする回路装置の電氣的検査装置。

1 8. 検査対象である回路装置の被検査電極に対応するパターンに従って検査用電極が形成された検査用回路基板と、この検査用回路基板上に配置された請求の範囲第 1 5 項に記載の異方導電性コネクタとを具備してなり、

前記異方導電性コネクタにおけるフレーム板は、アースに接続されていることを特徴とする回路装置の電氣的検査装置。

図 1

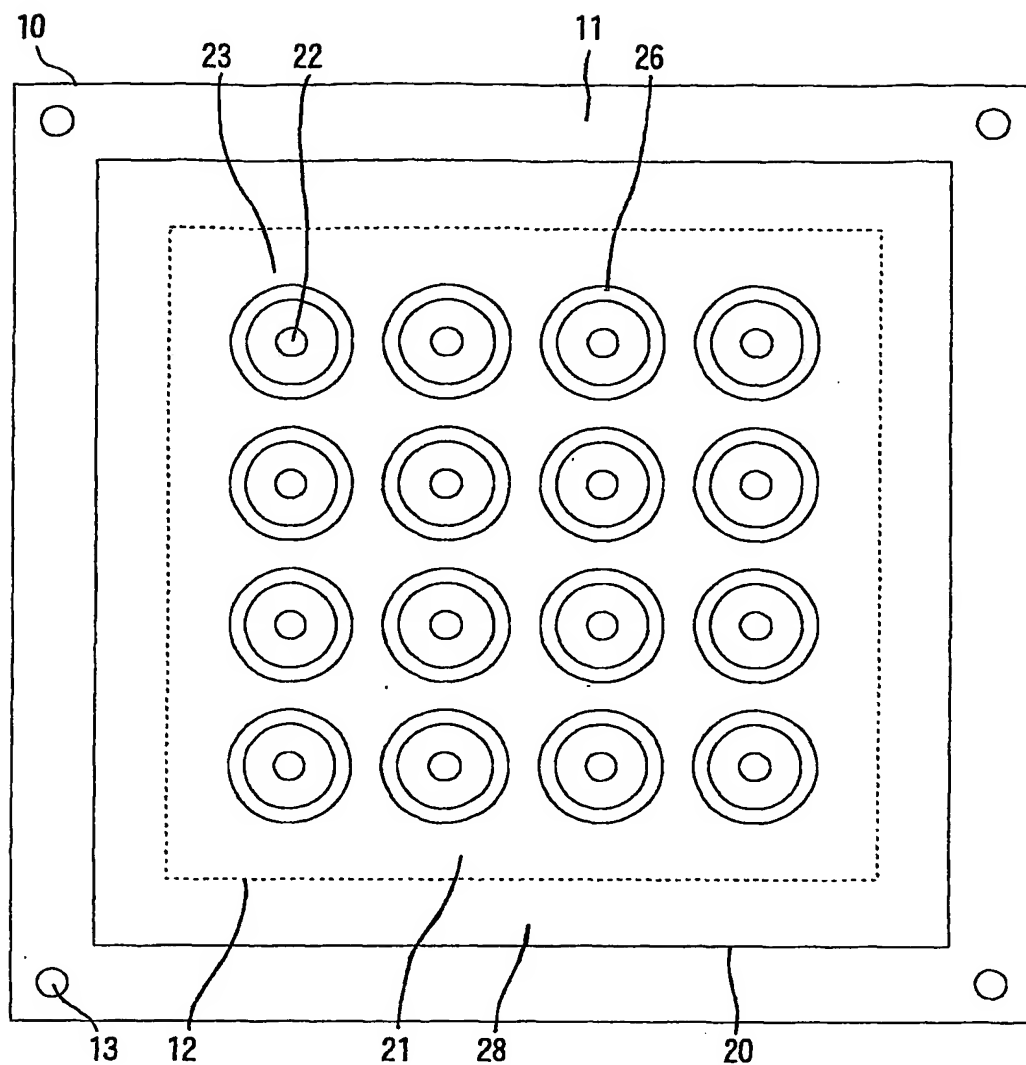


図 2

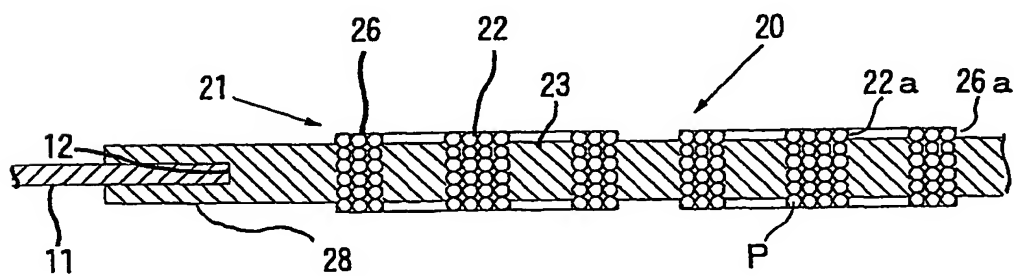


図 3

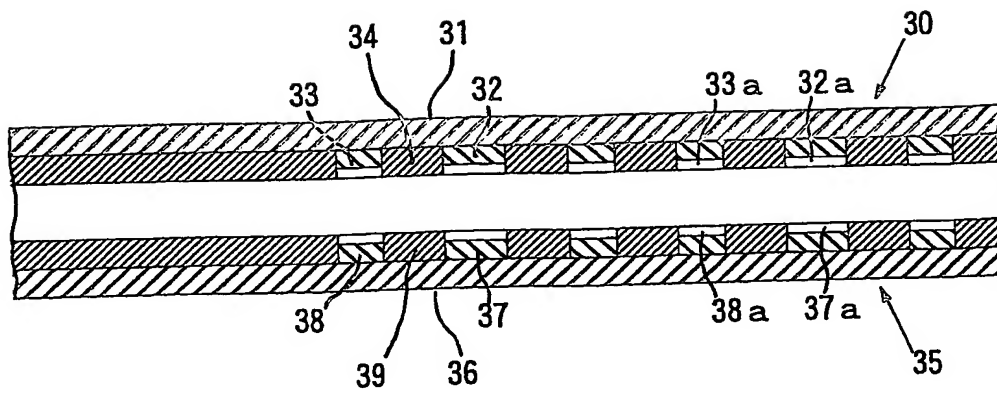


図 4

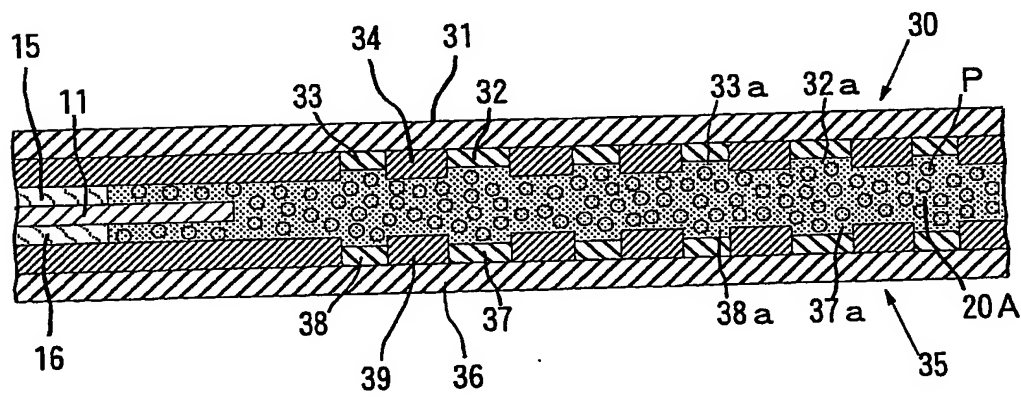


図 5

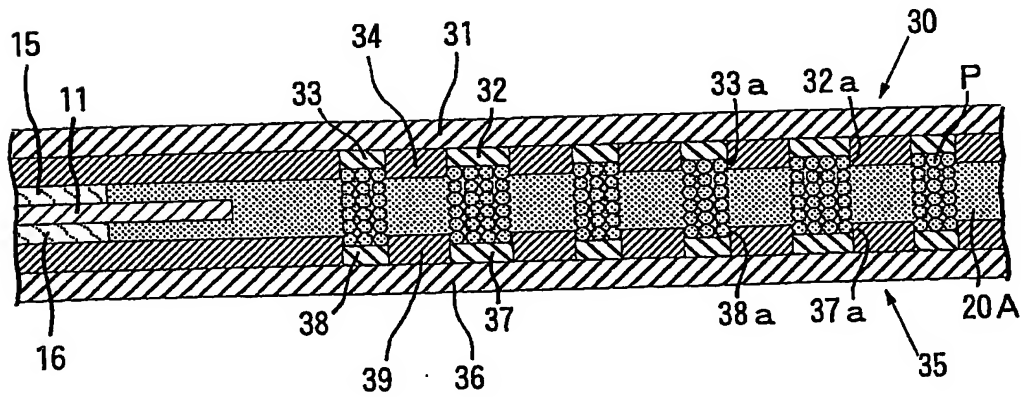


図 6

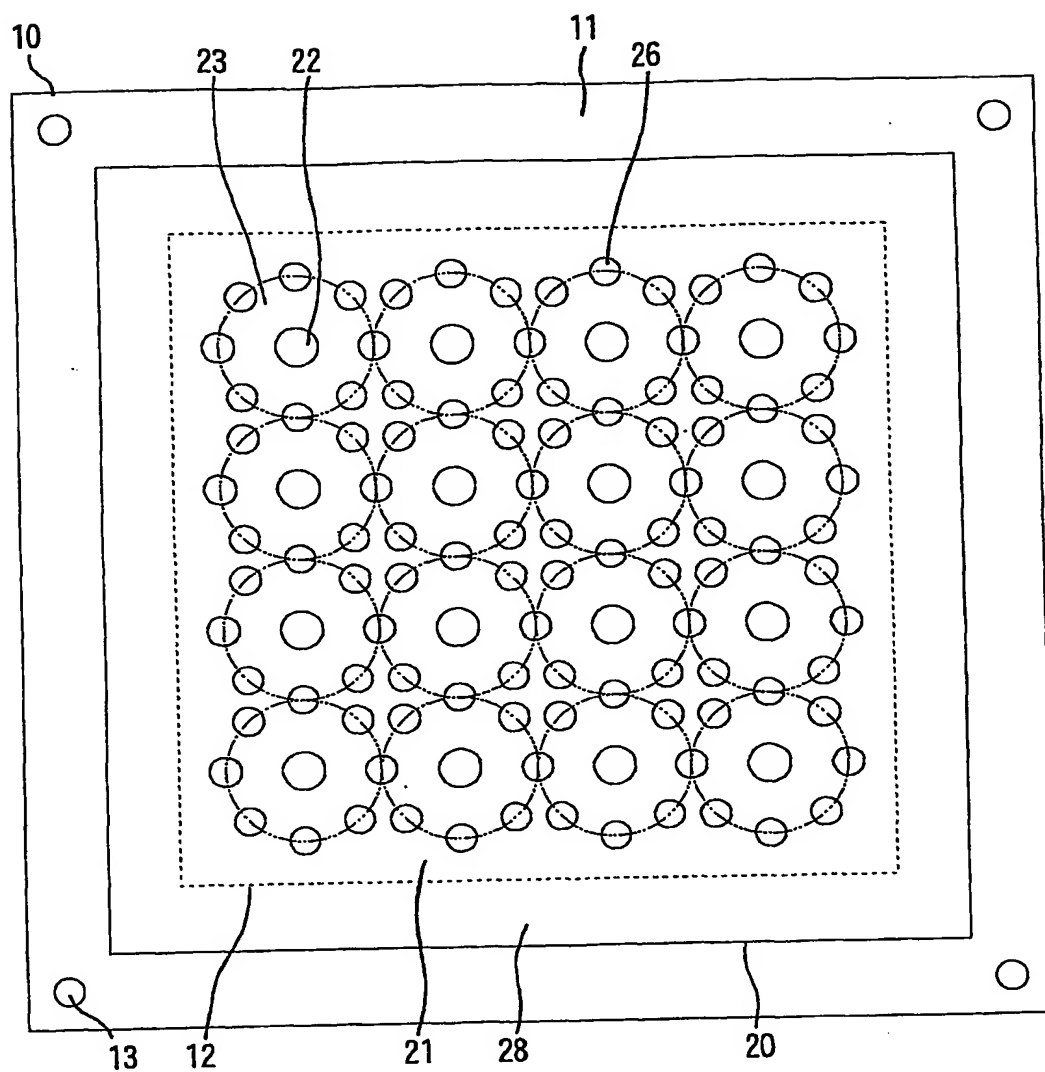


図 7

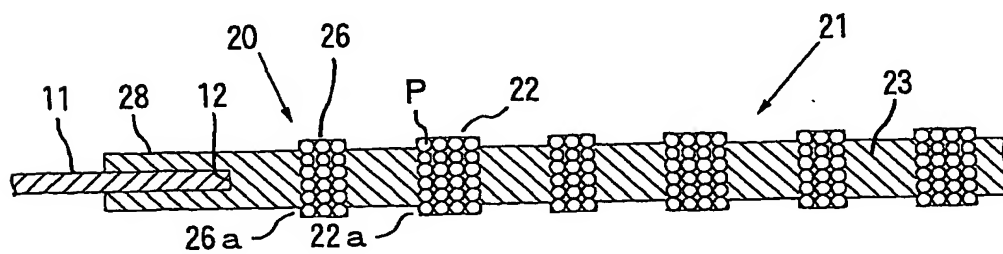


図 8

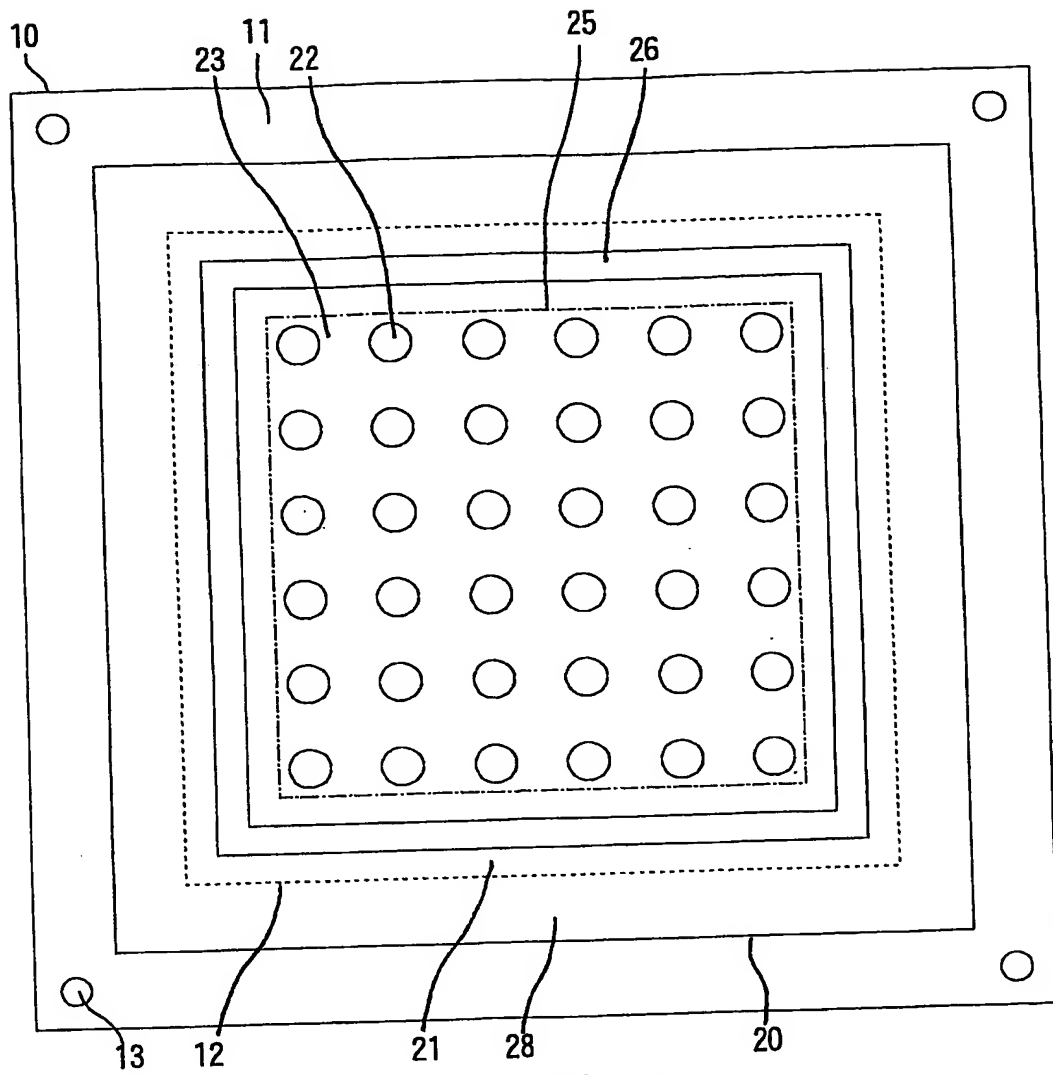


図 9

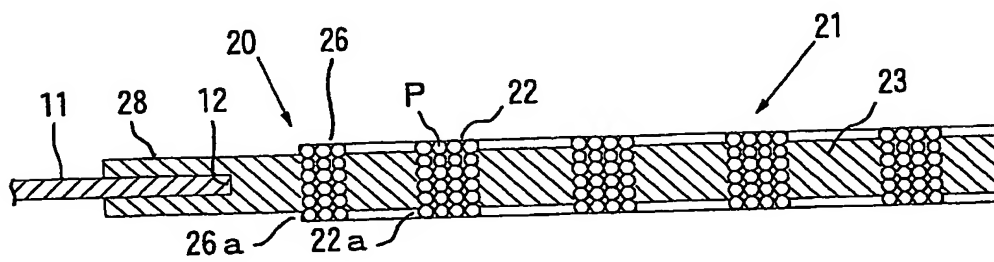


図 10

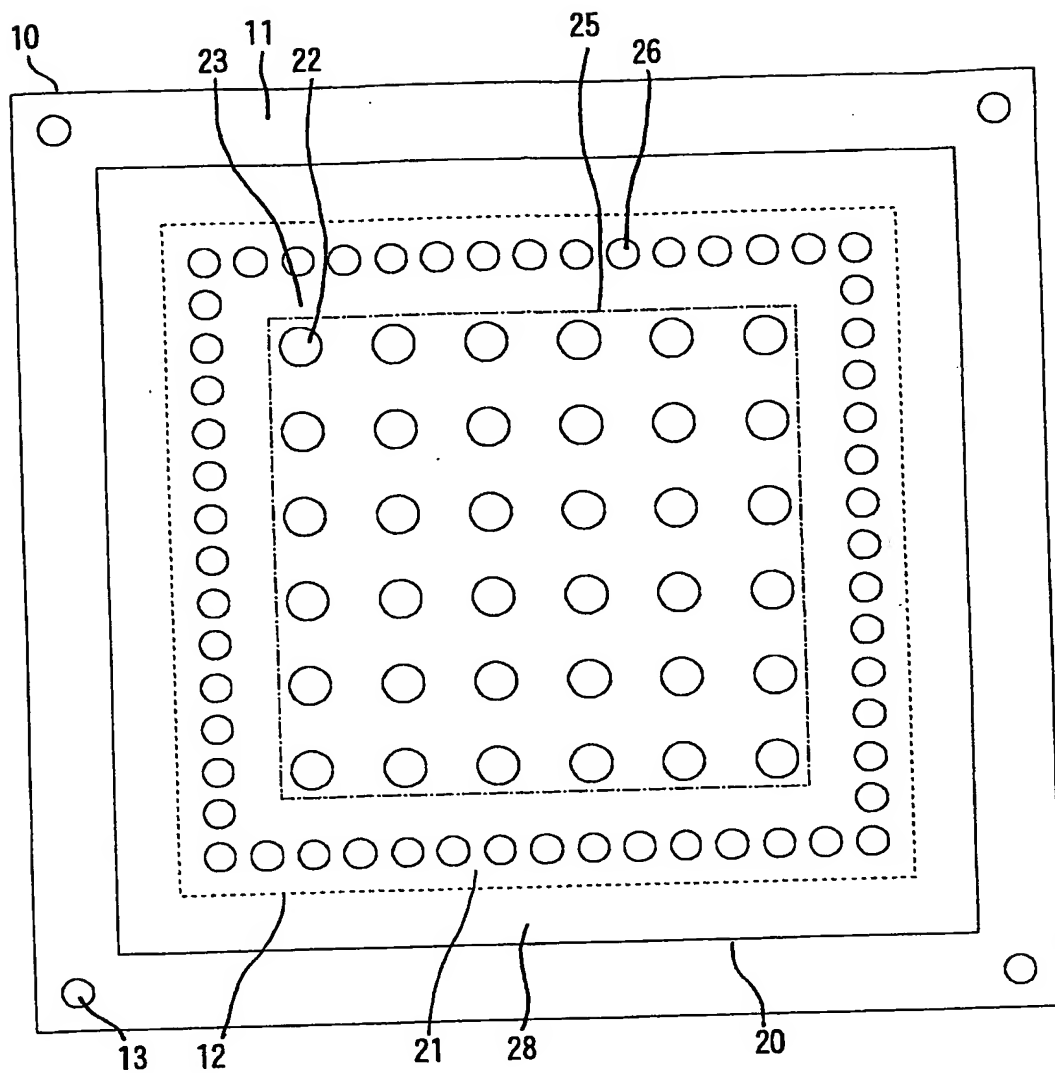


図 11

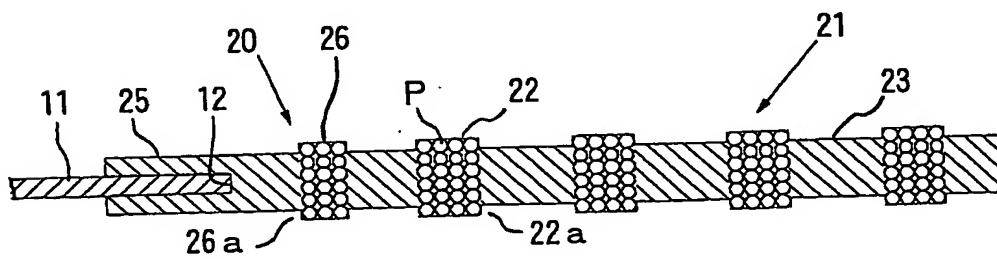


図 1 2

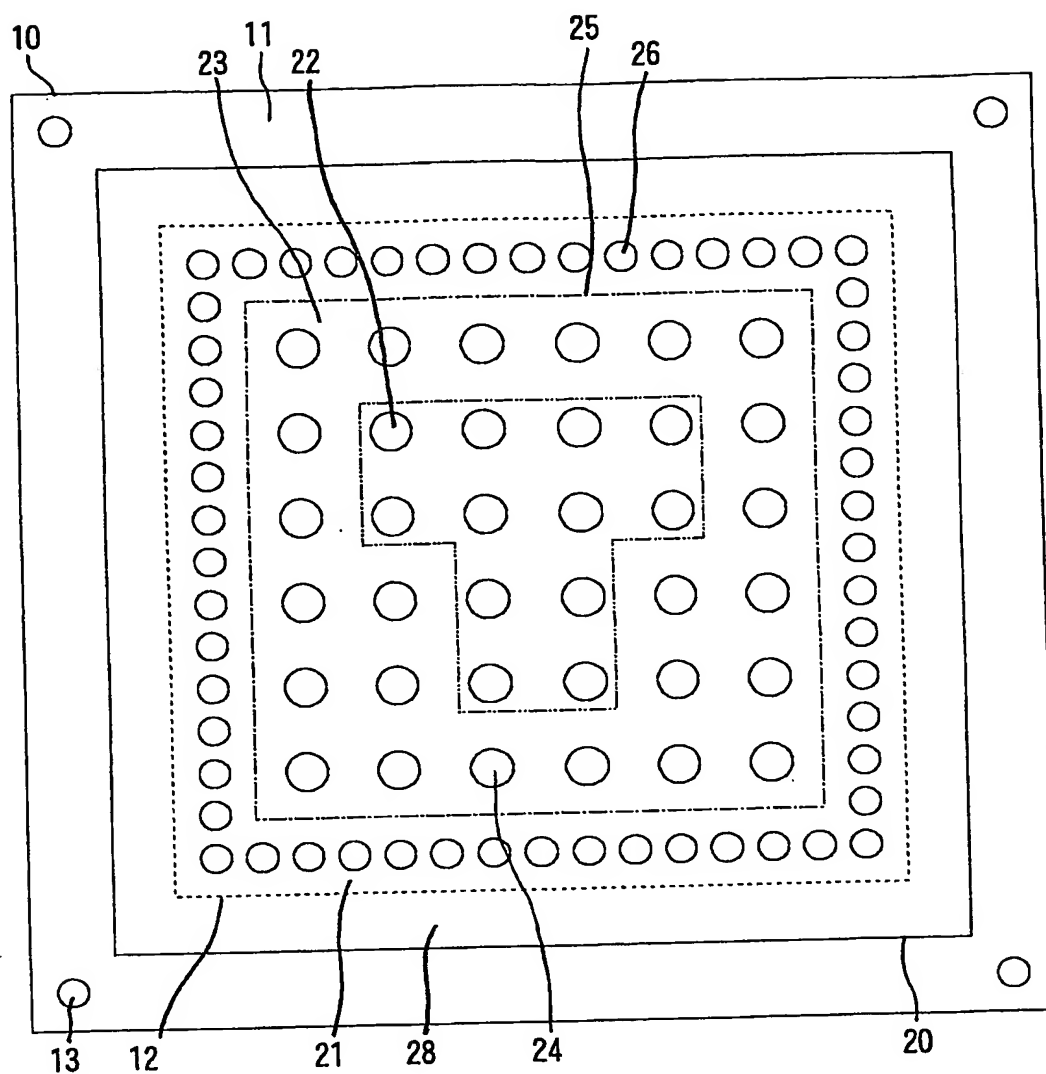


図 1 3

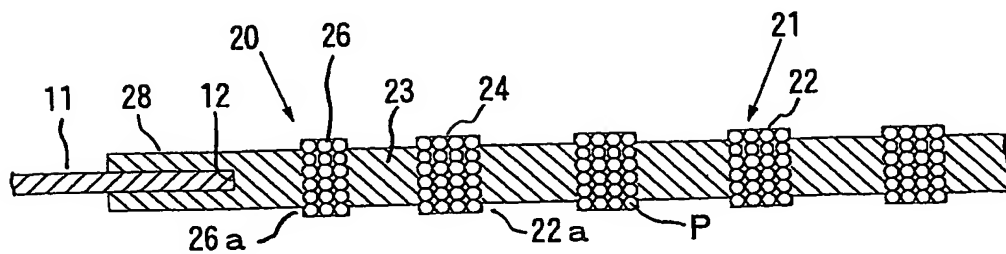


図 14

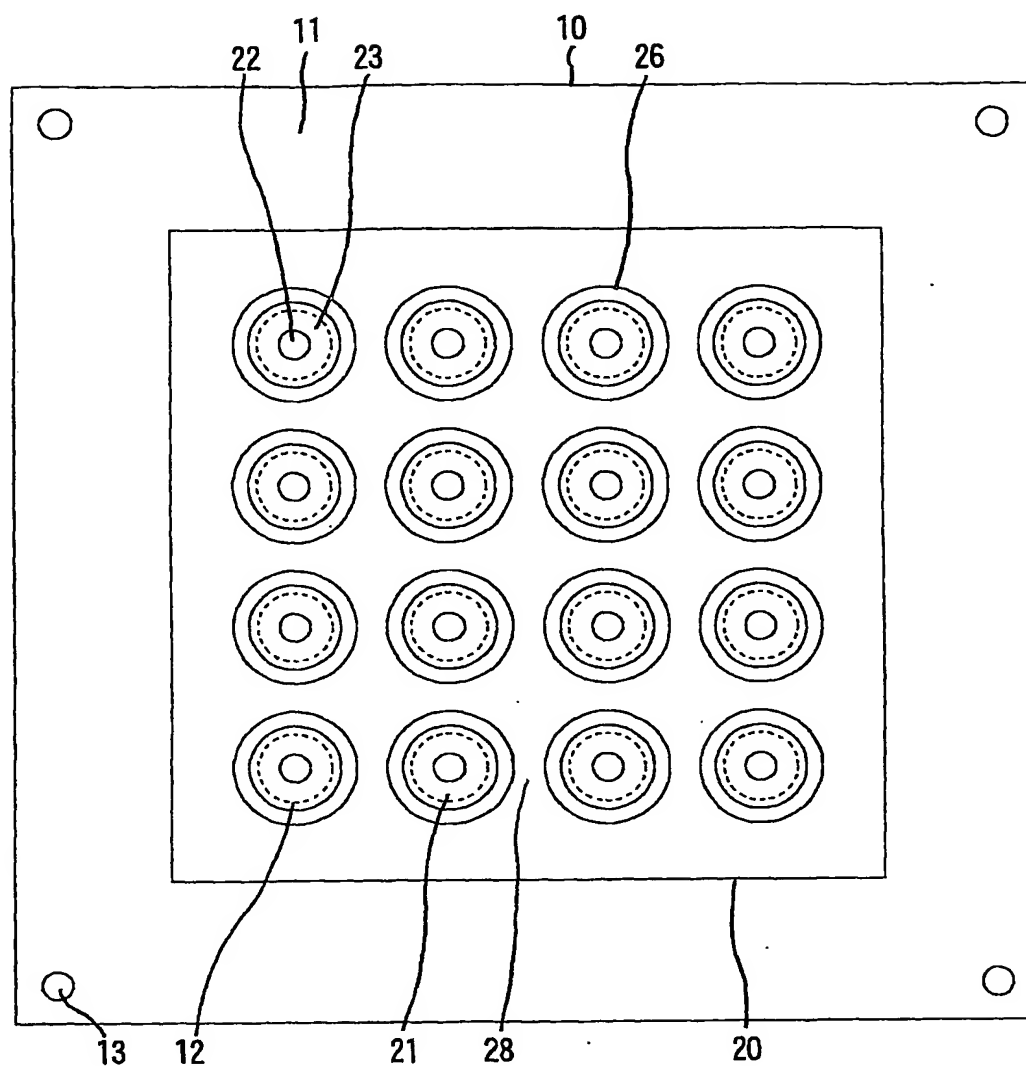


図 15

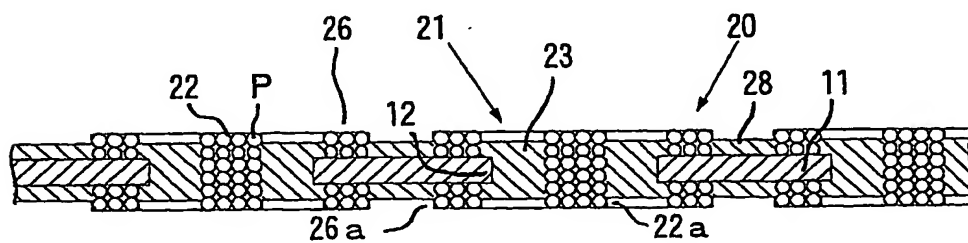


図 16

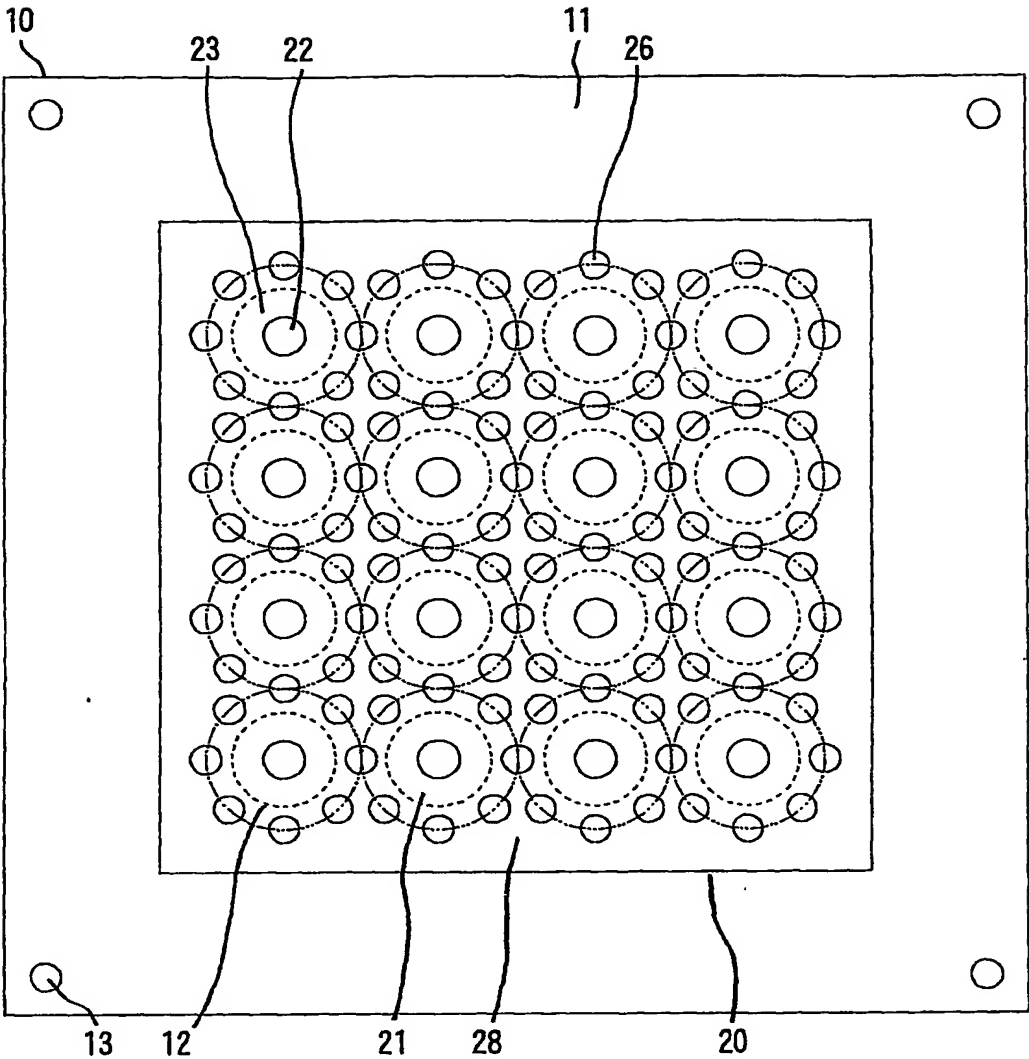


図 17

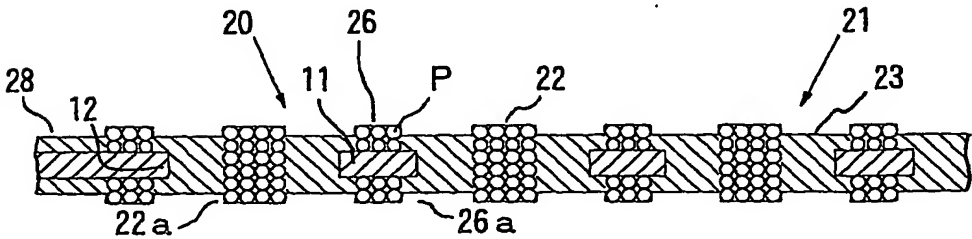


図 18

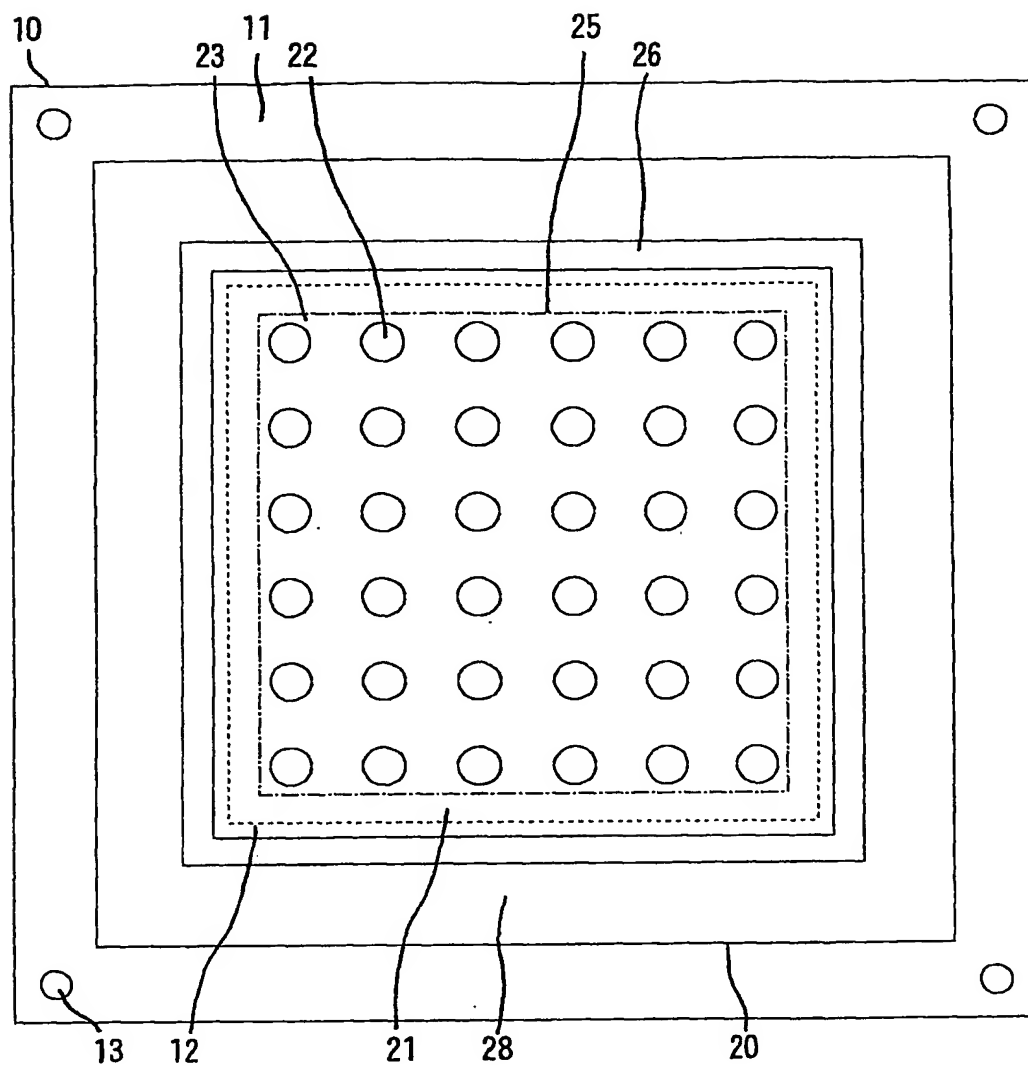


図 19

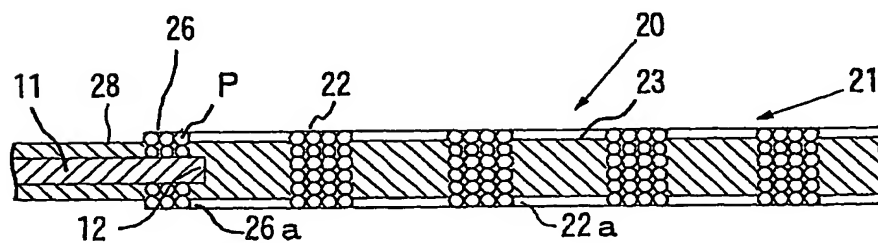


図 2 0

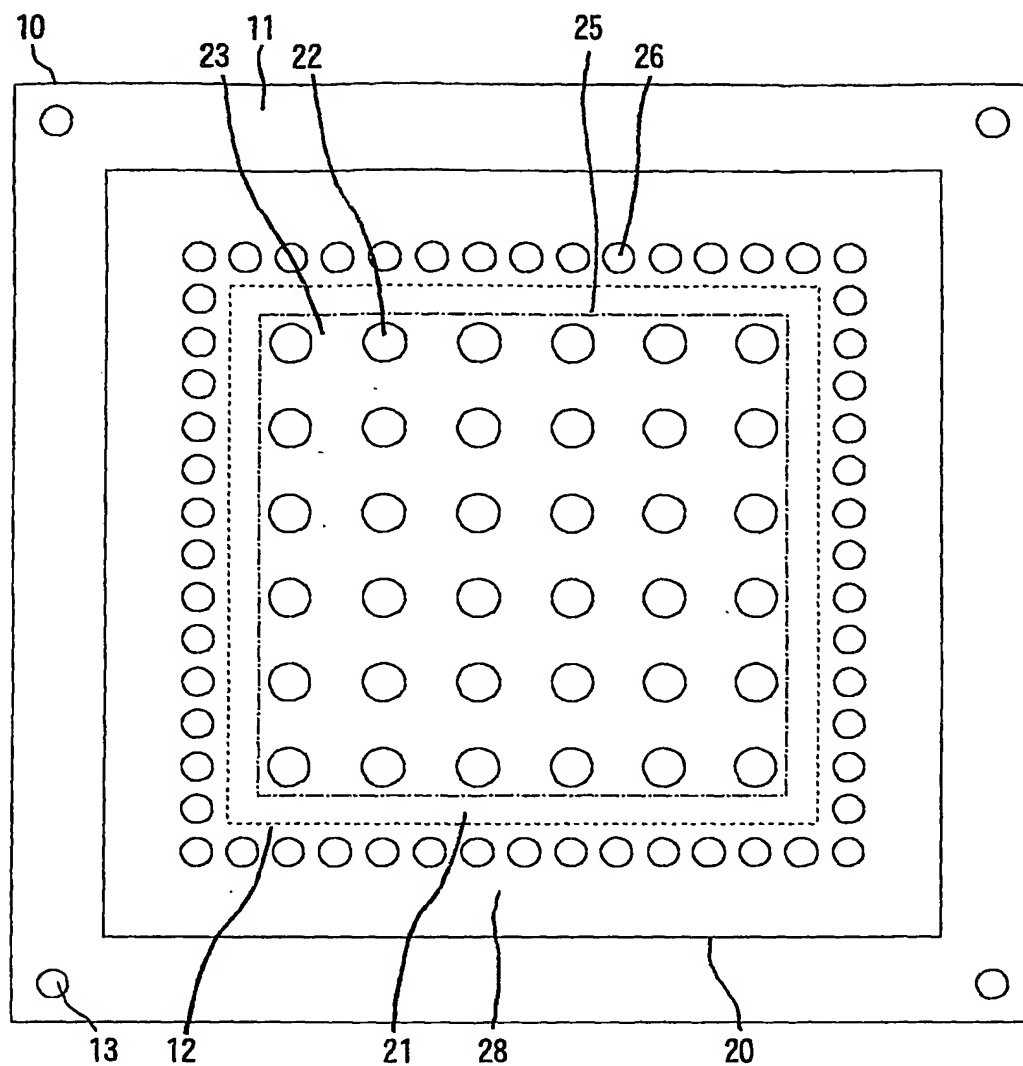


図 2 1

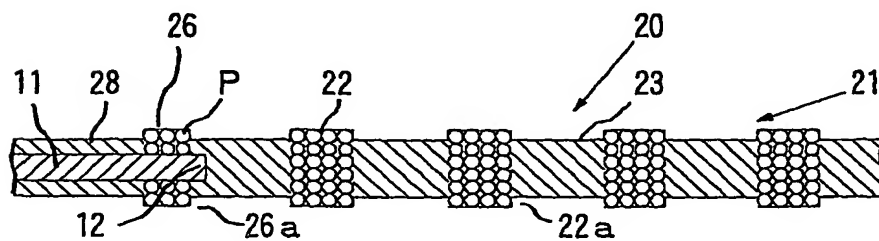


図 2 2

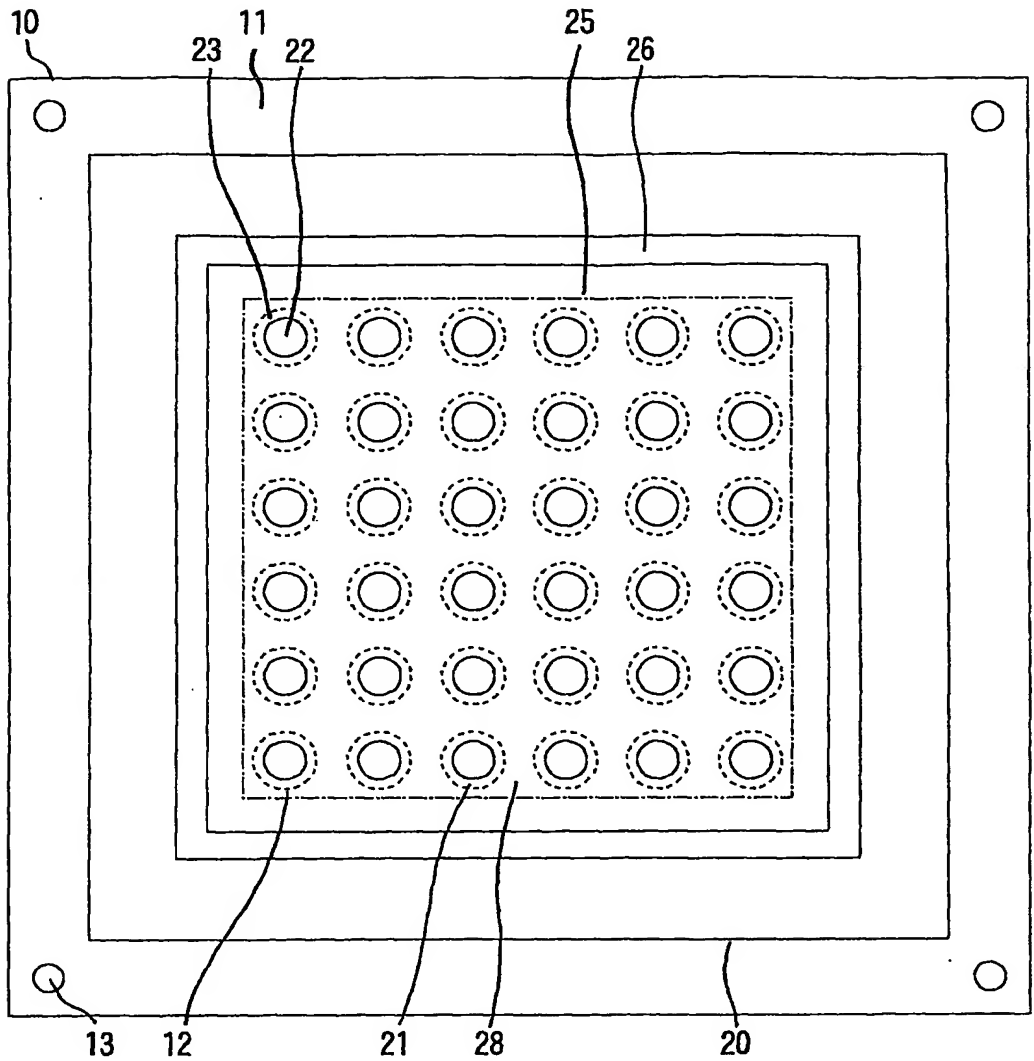


図 2 3

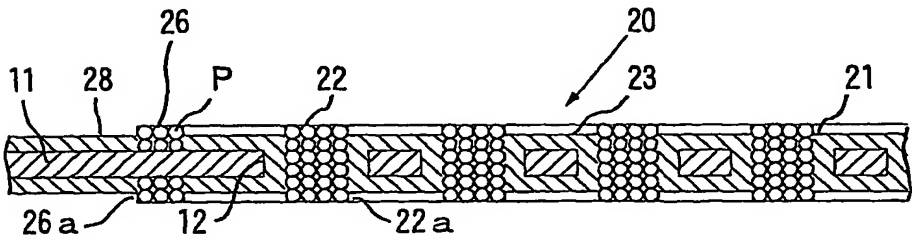


図 2 4

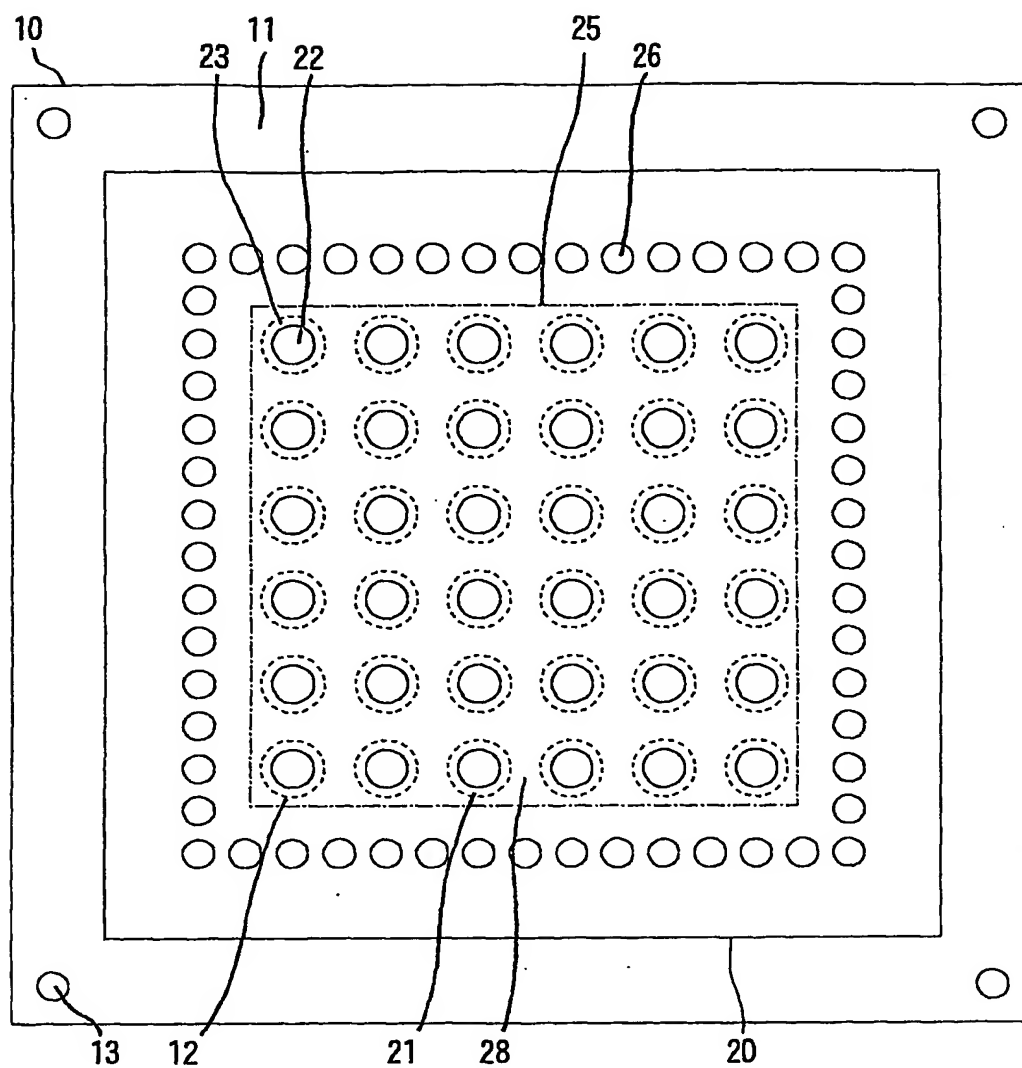


図 2 5

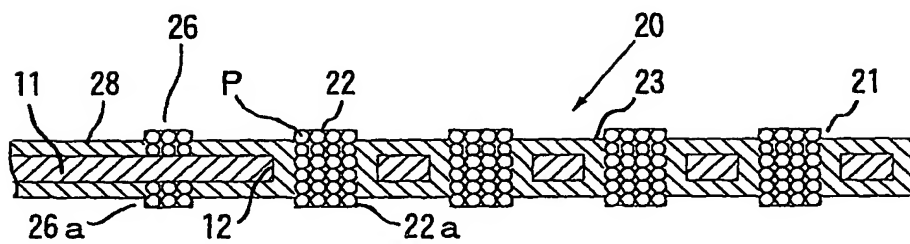


図 2 6

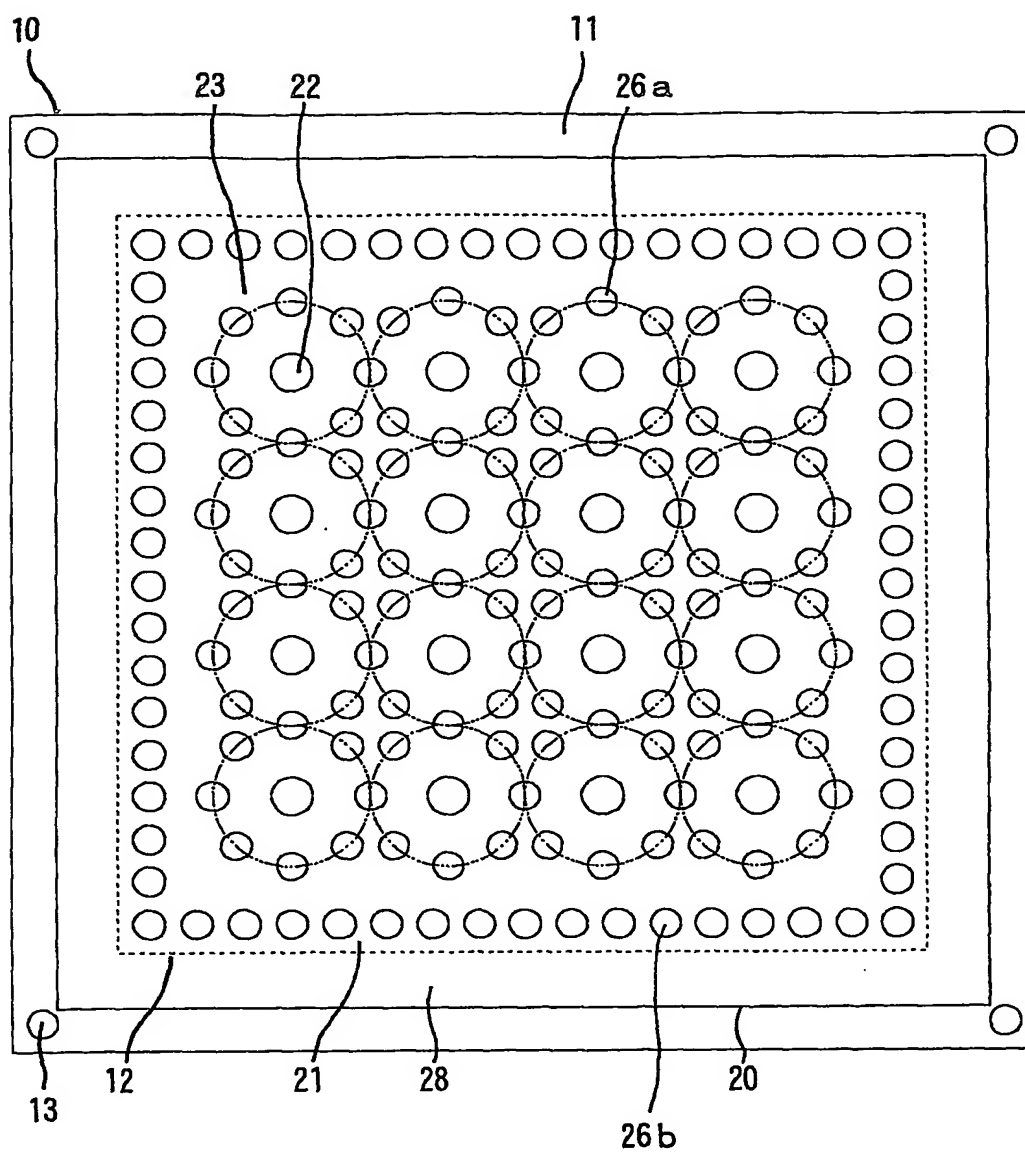


図 2 7

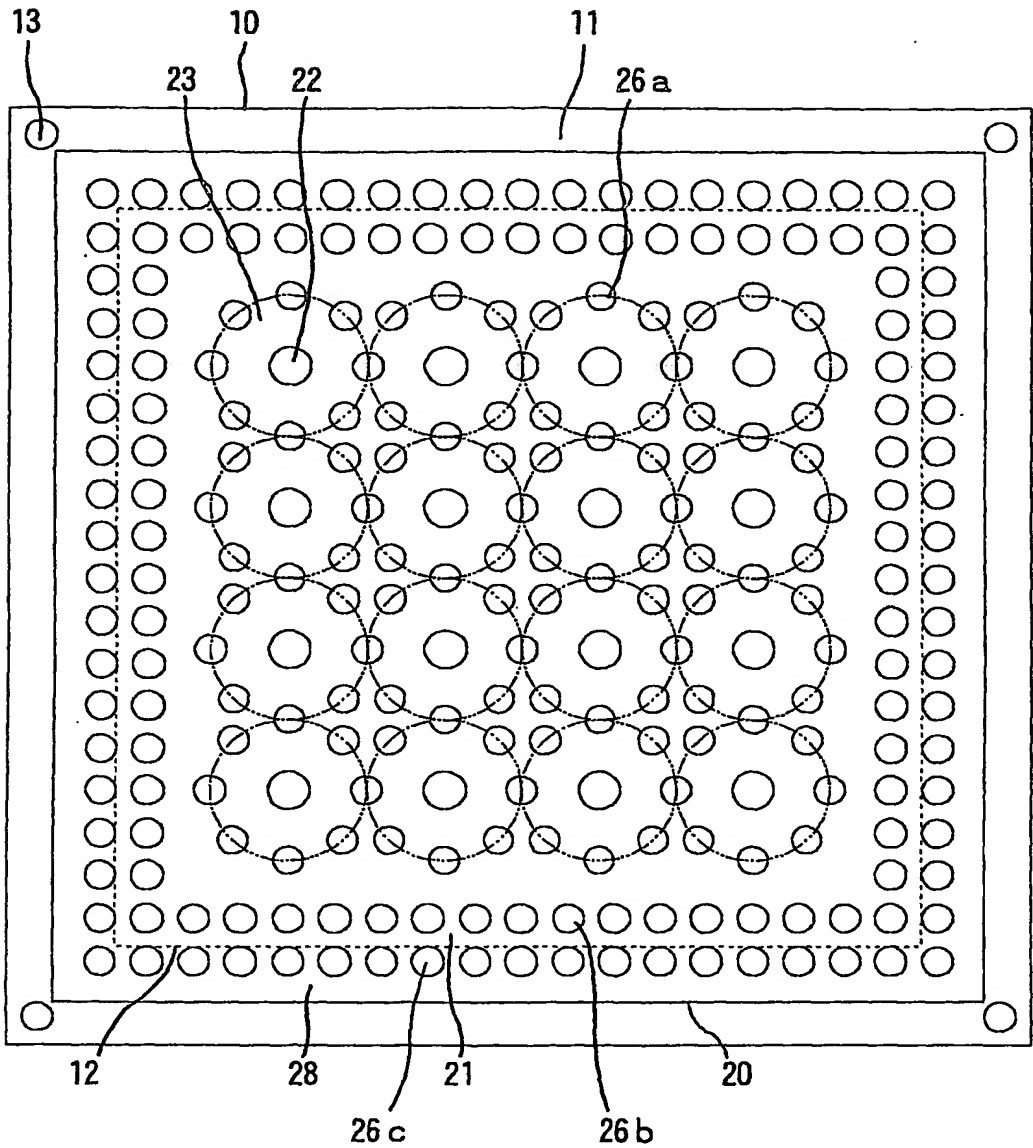


図 28

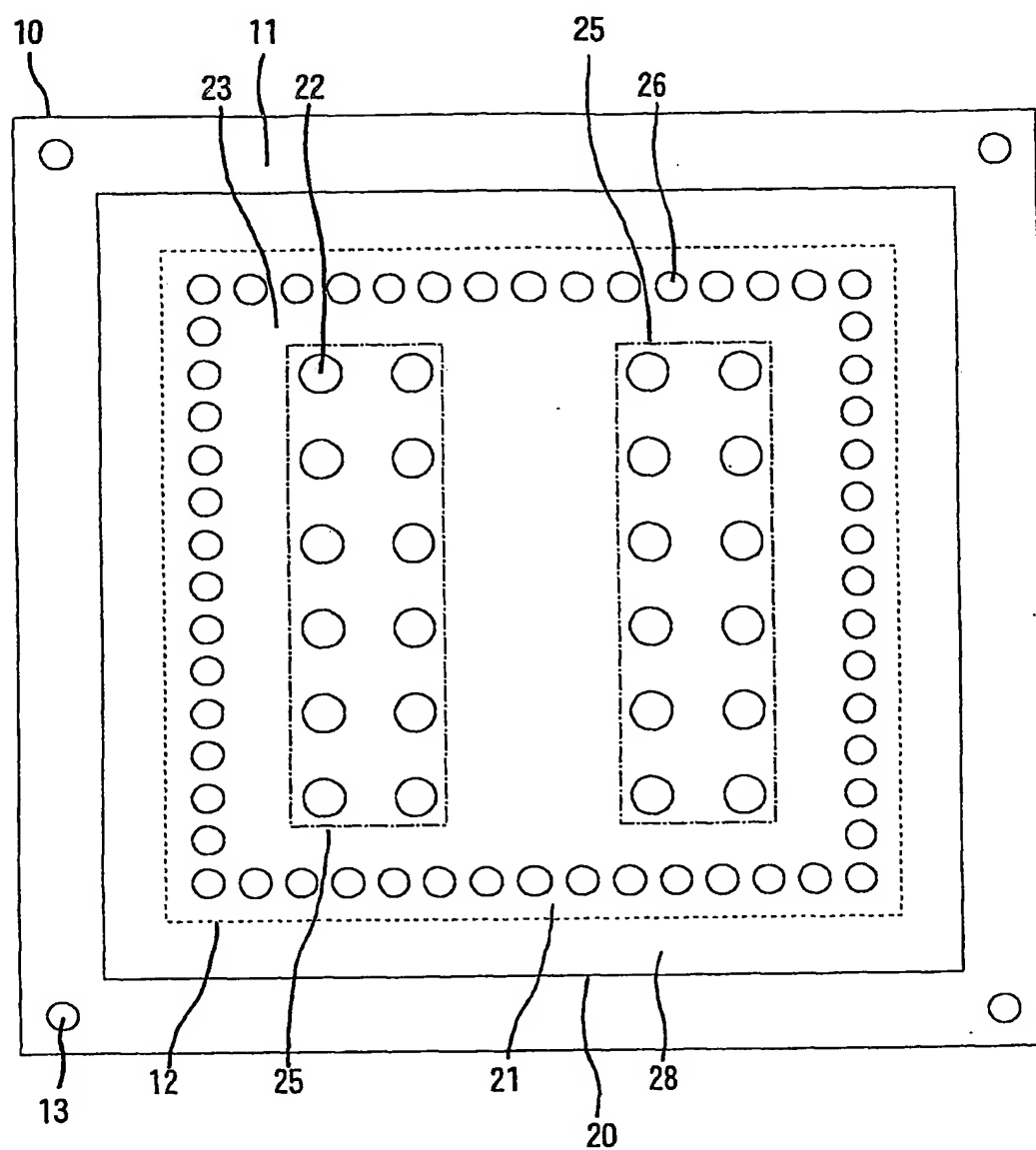


图 29

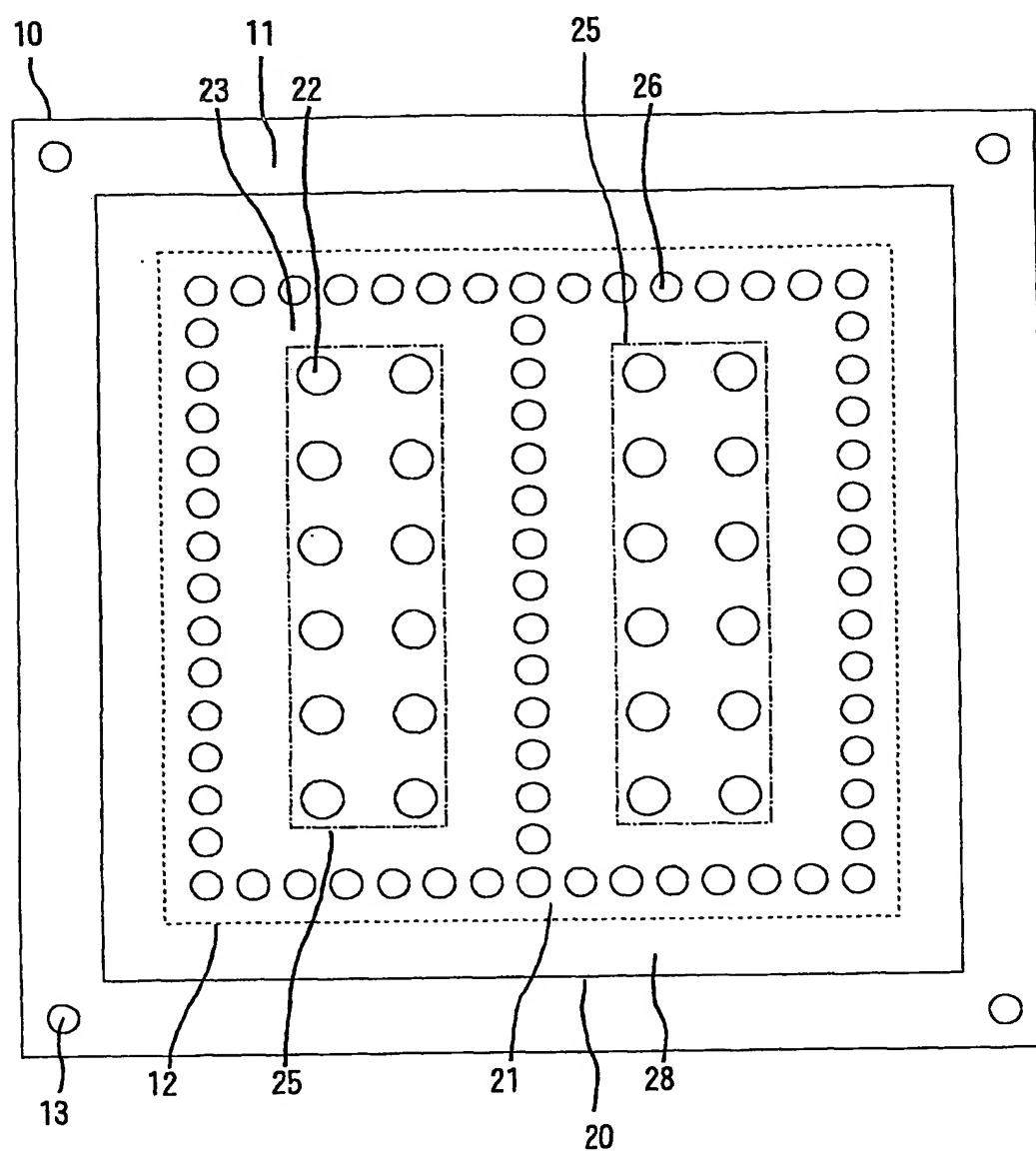


図 30

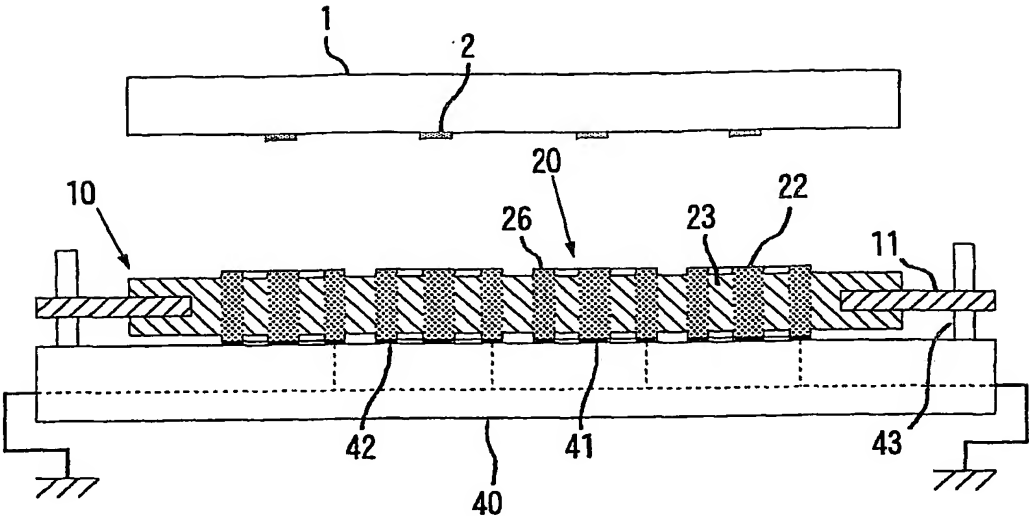


図 31

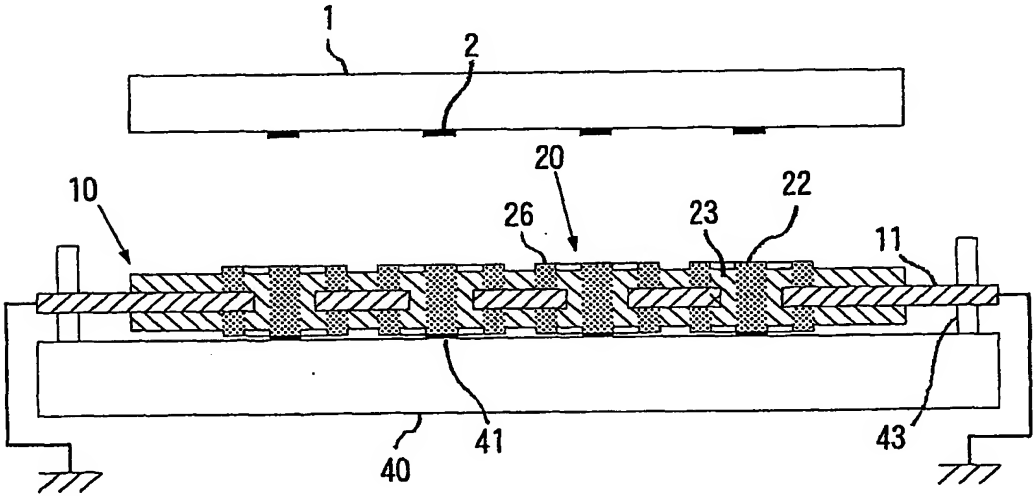


図 3 2

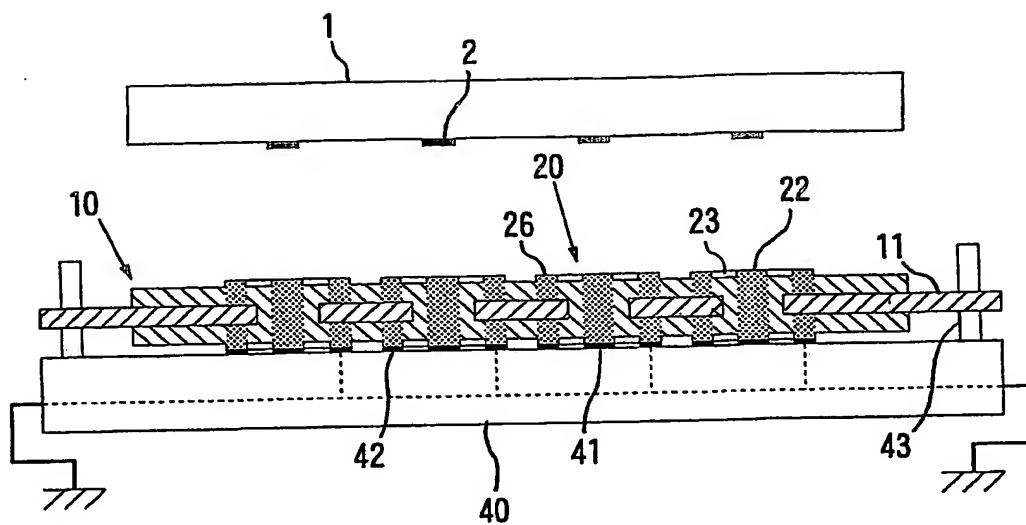


図 3 3

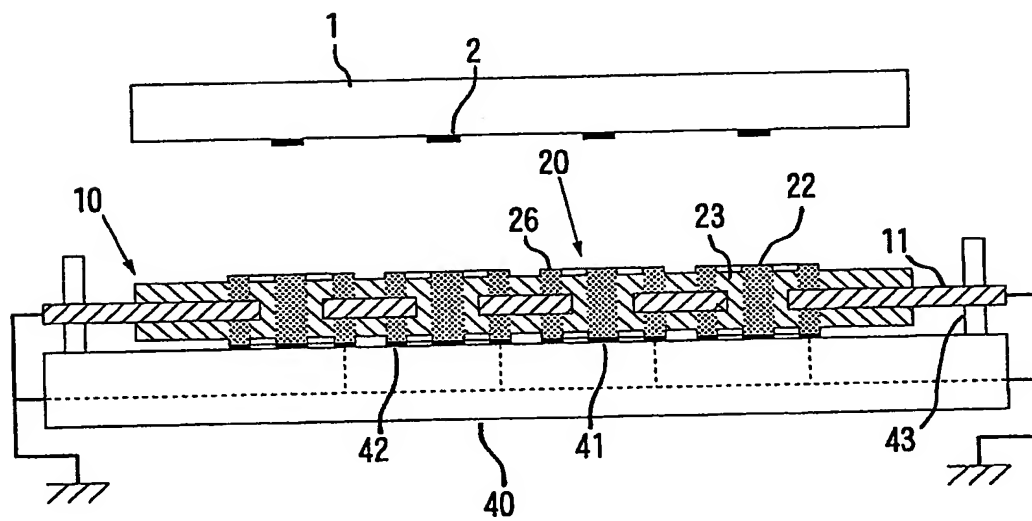


図 3 4

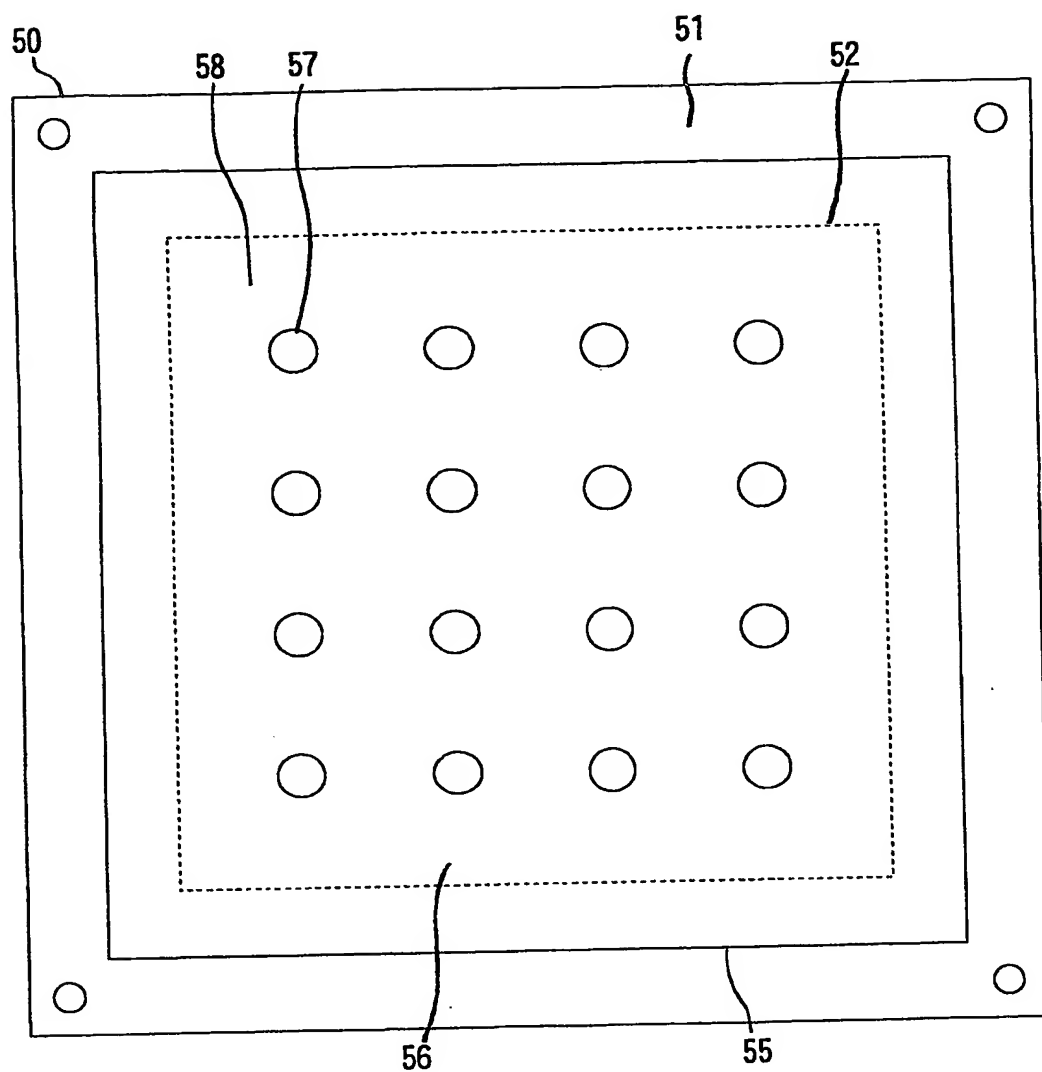


図 3 5

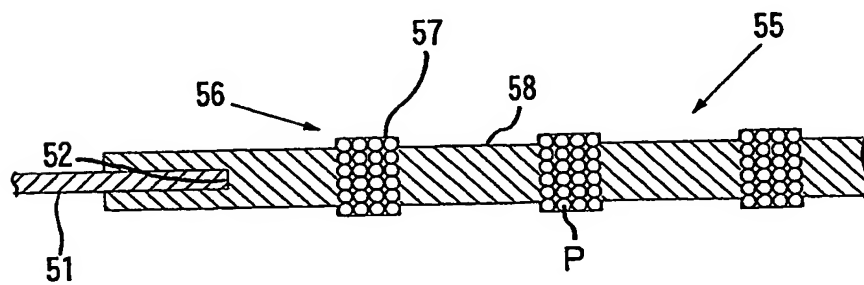
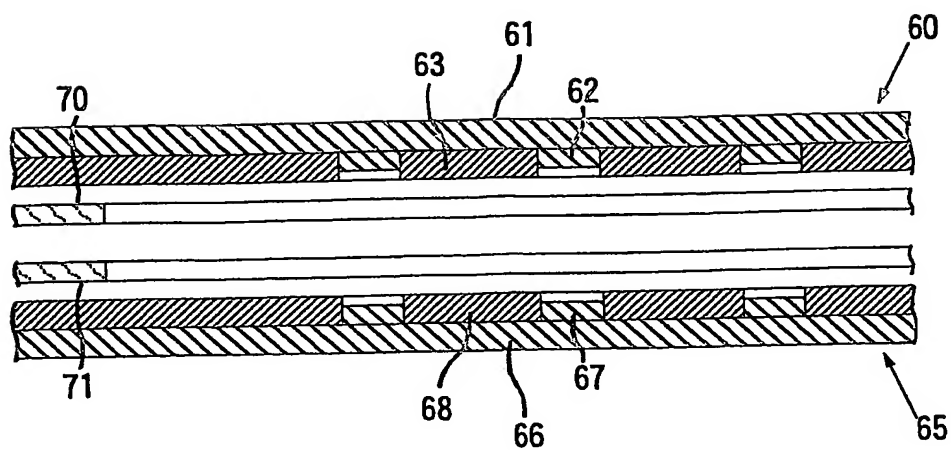


図 36



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004891

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01R11/01, G01R1/073, H01L21/66

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01R11/01, G01R1/073, H01L21/66

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2002-5991 A (Anritsu Corp.), 09 January, 2002 (09.01.02), Column 5, line 22 to column 6, line 16; Figs. 1 to 4 (Family: none)	1, 2, 7, 16 3-6, 10-12, 14, 15, 17, 18
Y	JP 7-321490 A (Shinano Polymer Kabushiki Kaisha, Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.), 08 December, 1995 (08.12.95), Column 1, line 47 to column 2, line 7; Fig. 1 (Family: none)	3, 14, 17

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
09 July, 2004 (09.07.04)

Date of mailing of the international search report
27 July, 2004 (27.07.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004891

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2001-76541 A (JSR Corp.), 23 March, 2001 (23.03.01), Column 4, line 28 to column 5, line 3; Figs. 1, 2 (Family: none)	4-6, 10, 15, 18
Y	JP 2003-77962 A (JSR Corp.), 14 March, 2003 (14.03.03), Column 10, lines 18 to 33; column 11, lines 7 to 13; column 23, lines 13 to 18; Fig. 4 (Family: none)	4-6, 10-12, 15, 18

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01R11/01, G01R1/073, H01L21/66

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01R11/01, G01R1/073, H01L21/66

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2002-5991 A (アンリツ株式会社)	1, 2, 7, 16
Y	2002. 01. 09, 第5欄第22行-第6欄第16行, 第1-4図 (ファミリーなし)	3-6, 10-12, 14, 15, 17, 18
Y	JP 7-321490 A (しなのポリマー株式会社, 信越ポリマー株式会社)	3, 14, 17
	1995. 12. 08, 第1欄第47行-第2欄第7行, 第1図 (ファミリーなし)	

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

09. 07. 2004

国際調査報告の発送日

27. 7. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

栗田 雅弘

3K

8813

電話番号 03-3581-1101 内線 3332

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2001-76541 A (ジェイエスアール株式会社) 2001. 03. 23, 第4欄第28行-第5欄第3行, 第1, 2 図 (ファミリーなし)	4-6, 10, 15, 18
Y	JP 2003-77962 A (ジェイエスアール株式会社) 2003. 03. 14, 第10欄第18-33行, 第11欄第7- 13行, 第23欄第13-18行, 第4図 (ファミリーなし)	4-6, 10-12, 15, 18